

## 明細書

### 難分解性物質含有水の処理方法

#### 技術分野

[0001] 本発明は、ダイオキシン類やその他の内分泌攪乱性物質等の難分解性物質含有水を処理する方法に関する。

#### 背景技術

[0002] 日本国においては、1999年にダイオキシン対策特別措置法が制定され、かかるダイオキシン対策特別措置法において、ダイオキシン類の排出基準は10pg-TEQ/L以下と規制されている。その一方、焼却炉解体工事排水や特定施設からの産業排水や一部土壤浸出水等は、かかる基準を大きく上回る高濃度のダイオキシン類が含まれる場合があるため、その低減化処理技術ないし除去技術の開発が強く望まれている。

[0003] また、ダイオキシン類以外のビスフェノール等の内分泌攪乱性物質（いわゆる環境ホルモン、内分泌攪乱化学物質ともいう）や、トリクロロエタンに代表される各種有機塩素化合物も難分解性な物質であり、それらの排出基準が定められている一方、前記したダイオキシン類等と同様に、低減化処理技術ないし除去技術の開発が強く望まれている。

[0004] これらの難分解性物質を含有する排水（汚染水）からの当該物質の除去方法としては、例えばダイオキシン類の除去として、排水を直接、オゾン、光分解、過酸化水素によるダイオキシンの化学的分解、微生物による分解、吸着剤や凝集剤を用いた分離除去等が行われている。しかしながら、このような分離除去技術は、希釀液を直接処理することになるため、効率が悪いことに加え、大きな設備投資が必要となっていた。また、排水が高濃度に汚染されている場合には、排出基準を満足することができない場合があり、好ましい手段とはいえないかった。

[0005] このような難分解性有機化合物を無害化処理する手段としては、例えば、ダイオキシン類の除去方法として、当該ダイオキシン類に対してオゾン、光分解、過酸化水素による化学的分解、微生物による分解、吸着剤や凝集剤を用いた分離除去等の手

段が知られている。この中では操作が簡便であるという点で、ダイオキシン類に対して酸化剤を添加して化学分解して無害化する処理が用いられており、また、ダイオキシン類を化学分解する酸化剤としては、例えば、過硫酸塩を用いた技術が提供されている(例えば、特開2003-93999号公報及び特開2003-285043号公報)。

[0006] 一方、汚染水に対して沈降処理する工程、平均孔径が10~100 μmのネットで濾過処理する工程、その透過液を光触媒粉末の存在下、紫外線照射して接触分解する工程、次いで限外濾過膜で処理する工程を行う排水処理方法についての技術が報告されている(例えば、特開2003-144857号公報)。

また、排水に対して、逆浸透膜(RO膜)で分離処理を施した後、濃縮液を活性酸素により化学分解する酸化処理工程に導入する処理方法についても提案されている(例えば、特開平11-347591号公報及び特開2000-354894号公報)。

[0007] また、難分解性物質の排出を防止する技術としては、例えば物理的方法、化学的方法及び生物的方法が知られている。物理的方法の一つとして吸着法があり、水中への活性炭投入による吸着法(例えば、平山直道監修「ダイオキシン類の対策技術」シーエムシー社刊行、197~205ページ(1998年)参照)や、排ガスへの活性炭投入法が開発されている。しかしながら、この場合、難分解性物質を吸着した活性炭には、その内部に依然として難分解性物質が保持されており、そのまま廃棄することはできない。

[0008] したがって、この吸着に使用済の活性炭は、焼却、熱分解処理、あるいは埋め立て、廃棄処理する方法が行われているが、排ガスと共に排出されて二次汚染の原因となったり、埋立地から溶出して再汚染の原因となる危険性があり、安全で経済的な処理方法が望まれている。

[0009] 難分解性物質を含む排水や、土壤、スラッジ中の難分解性物質の分解方法としては、熱分解法やアルカリによる化学的分解法、超臨界液体による方法、オゾンや過酸化水素のような過酸化物、あるいは次亜塩素酸塩と紫外線との組み合わせによる方法等があり、さらに、白色腐朽菌や微生物が産生する酵素等を用いる生物的方法も研究されている。

[0010] これらの方法には、それぞれ特徴があり、難分解性物質の存在状態により適用しや

すい場合と、適用しにくい場合がある。例えば熱分解法や超臨界水分解法は、高価な設備やエネルギーを必要とし、経済的に利用しにくい場合が多い。また、オゾンや過酸化水素と紫外線との組み合わせの方法は、紫外線が透過しにくい懸濁物や、土壤、スラッジ等の固体には適用できない。そのため、懸濁物や浮遊物を含む排水は、懸濁物、浮遊物を一旦濾過や沈降分離して除去したのち、処理が行われるが、懸濁物や浮遊物に吸着されている難分解性物質は、別途無害化する必要がある。

[0011] また、排水については、過酸化水素と鉄塩を組み合わせた化学分解法や、過硫酸塩、過マンガン酸塩を用いる化学分解法が種々提案されている。

例えば、特開2000-189945号公報には、簡単な装置と操作により短時間で内分泌搅乱性物質を低濃度にまで除去することができる処理方法が開示されている。当該技術は、内分泌搅乱性物質含有水を活性炭等により吸着させ、これを脱着することにより濃縮し、その濃縮液に過硫酸塩等の過酸化物を接触させて、分解処理するものである。一般に、内分泌搅乱物質等の有害物は操作が煩雑になるほど人体や周辺環境を再汚染する可能性も高いという問題を生じる。

[0012] したがって、固体に吸着されている難分解性物質を溶出させることなく、そのままの状態で分解することができれば、操作が簡便であり、人体や周辺環境を再汚染する危険性を回避できる。難分解性物質の吸着分離に用いた吸着剤の再利用及び被処理物の輸送が可能であり、しかも土壤やスラッジの固体状汚染物質に適用し得る等、工業的な利点が多く、その技術の開発が望まれている。

[0013] 以下、難分解性物質を含有する排水の処理についてさらに詳述する。

難分解性物質を含む排水の発生源としては、クラフトパルプ製造プラントにおける塩素系漂白設備、廃PCB又はPCB処理物の分解設備、PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄設備、アルミニウムやアルミニウム合金の製造用に供する溶解炉等に係る廃ガス洗浄設備、湿式集塵設備、污水等を排出する廃ピット等が知られている。

[0014] また、環境庁によって水環境汚染物質の基準が改定され、それまで重金属主体であった環境基準の対象物質にトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、PCB等の有機化合物が新たに加わった。

[0015] 従来、難分解有害性物質を含む処理対象水から、濾過装置、膜分離法等を用いて

可能なかぎり難分解性物質を除き、処理水中の難分解性物質を分解する技術が開発されている。(例えば特開平11-99395号公報参照)

- [0016] 上記のように難分解性物質を含む排水を処理するためには、前処理として濾過処理、生物処理等を施し、後処理としてオゾン処理、紫外線照射処理、触媒処理、又は活性炭処理等が施される。このように、これまで、多大な労力と資材を使用して分解、除去しなければならなかつた。
- [0017] また、紫外線照射処理を例にとると、紫外線が透過できる反応系のみで利用できる技術であり、固体物を含む液体や固体物には利用できないという問題がある。さらに、前処理で除去した難分解性物質は二次汚染を防止するために別途無害化する必要がある。
- [0018] そこで、これら難分解性物質を効率よく、人体や周辺環境を再汚染することのないクローズドシステムで分解処理する技術の開発が強く望まれている。
- [0019] しかしながら、前記した特開2003-93999号公報や特開2003-285043号公報に開示されるような、難分解性有機化合物に対して過硫酸塩を添加して当該化合物を化学分解させた場合にあっては、難分解性有機化合物の分解効率が低いため、高濃度のものに対応することは極めて困難であった。一方、このような高濃度の難分解性有機化合物の処理手段としては、過硫酸塩に対してルテニウム塩等の金属塩を添加して用いることもあるが、かかる金属塩は非常に高価であり、コスト面から実用的なものではなかつた。
- [0020] 特開2003-144857号公報に開示されるような技術は、分解物中の固体が少ない排水では、金属メッシュ上に分解物中の固体沈着の膜層が形成されないため、ダイオキシンを含む微粒子の分解物中の固体や溶解したダイオキシンが金属メッシュを透過してしまい、処理が不十分となる場合があつた。
- [0021] 特開平11-347591号公報や特開2000-354894号公報に開示される技術にあっては、汚染水中に遊離塩素が存在する場合には、これを中和するために重亜硫酸塩等の還元性物質を過剰に加える必要があるが、この重亜硫酸塩等が化学分解を阻害してしまうため、難分解性物質の分離除去を効率的に行う手段とはいえなかつた。

- [0022] そこで、本発明の目的は、焼却炉解体工事排水や特定施設からの産業排水や一部土壤浸出水等の汚染水(処理原水)に含まれるダイオキシン類等の難分解性物質を濃縮して無害化するにあたり、遊離塩素を中和する重亜硫酸塩等の還元性物質を含む水にも適用できるとともに、含有される難分解性物質の性状に制限されず、効率よく低コストで無害化することが可能な難分解性物質含有水の処理方法を提供することにある。
- [0023] 本発明は、上記のような状況下で、固体に吸着されている難分解性物質を、脱着等の操作を行うことなく、そのままの状態で効果的に分解処理する方法、及び難分解性物質の吸着分離に用いた吸着剤の再生方法を提供することを目的とするものである。
- [0024] さらに本発明は、有害な難分解性物質を含有する排水から難分解性物質を吸着分離し、分離した難分解性物質を固形分の状態で効率よく分解し、クローズドシステムが可能な排水処理方法を提供することを第2の目的とするものである。
- [0025] そして、本発明は、種々の分離工程及び分解工程を組み合わせ、排水中の難分解性物質の濃度が変動した場合においても、確実に排出基準を満たすことができる、信頼性の高い排水処理システムを提供することを第3の目的とする。

## 発明の開示

- [0026] 上記目的を達成するため、本発明者らは鋭意研究を重ね、膜分離による濃縮技術、化学分解技術及び／又は光分解技術を組み合わせることにより、排水あるいは廃棄物中のダイオキシン等の難分解性物質の濃度をより低いレベルまで低減することができることを見出した。
- また、塩を濃縮することができる逆浸透膜(RO膜)又はナノフィルター膜(NF膜)による処理と、塩が通過する限外濾過膜(UF膜)とを組み合わせ、汚水等に含まれる塩のプロセス内濃縮による浸透圧の増加を抑えられ、濾過能力の低下を抑制できることを見出した。
- さらに、吸着剤として、吸着効率の高い二酸化チタンを用いることで、化学分解の効率を高めることができると同時に、二酸化チタンは光触媒として機能するため、光分解における触媒として利用し、光分解を組み合わせることで、より信頼性の高い難

分解性物質含有水の処理システムを提供できることを見出し、本発明を完成させた。

[0027] 即ち、本発明の第1の態様は、下記の難分解性物質含有水の処理方法を提供する。

。

[1] 下記工程：

(B) 難分解性物質含有水(処理原水)に吸着剤を添加し、該吸着剤に難分解性物質を吸着させる工程(吸着処理工程)

(C) 濾過膜を用いて透過液を分離し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を濃縮する工程(膜濾過処理工程)、

(D) 該濃縮された吸着剤に吸着された難分解性物質を、該吸着剤からの脱着操作を行うことなく、過酸化物により化学分解する工程(化学分解工程)  
を含む難分解性物質含有水の処理方法。

[2] 前記工程(D)において、前記難分解性物質に対して100倍モル以上の前記過酸化物を用いる上記[1]に記載の難分解性物質含有水の処理方法。

[3] さらに、(A) 難分解性物質含有水から、逆浸透膜(RO膜)又はナノフィルター膜(NF膜)を用いて透過液を分離し、難分解性物質を濃縮する工程(膜濃縮処理工程)を含む上記[1]又は[2]に記載の難分解性物質含有水の処理方法。

[4] さらに(E) 難分解性物質含有水中の塩素を中和する工程(塩素中和工程)を含む上記[1]に記載の難分解性物質含有水の処理方法。

[5] さらに(F) 紫外線を照射して難分解性物質を分解する工程(光分解工程)を含む上記[1]に記載の難分解性物質含有水の処理方法。

[6] (G) 前記工程(C)において用いた濾過膜を逆洗し、難分解性物質を吸着した吸着剤を該濾過膜から遊離させる工程(逆洗工程)  
を含む上記[1]に記載の難分解性物質含有水の処理方法。

[7] さらに、(H) 難分解性物質を吸着した吸着剤を含む水に、凝集剤を添加し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を凝集・分離させる工程(凝集分離工程)  
を含む上記[1]に記載の難分解性物質含有水の処理方法。

[8] 前記工程(B)で添加される吸着剤が、二酸化チタン、ゼオライト、酸性白土、活性白土、珪藻土、金属酸化物、金属粉末、活性炭及びカーボンブラックからなる群か

ら選ばれる1種又は2種以上の無機系吸着剤である上記[1]に記載の難分解性物質含有水の処理方法。

[9]前記工程(B)で添加される吸着剤が、二酸化チタンである上記[8]に記載の難分解性物質含有水の処理方法。

[10]前記工程(C)で用いる濾過膜が、限外濾過膜(UF膜)、ナノフィルター膜(NF膜)、精密濾過膜(MF膜)及び逆浸透膜(RO膜)からなる群から選択される上記[1]に記載の難分解性物質含有水の処理方法。

[11]前記工程(D)で用いる過酸化物が、過硫酸塩である上記[1]に記載の難分解性物質含有水の処理方法。

[12]前記工程(A)で濃縮された難分解性物質及び／又は前記工程(C)で濃縮された難分解性物質を吸着した吸着剤の少なくとも一部を、難分解性物質含有水(処理原水)又は工程(A)又は工程(C)よりも上流の工程に返送する上記[1]に記載の難分解性物質含有水の処理方法。

[0028] 本発明の第2の態様は、上記本発明の第1の態様を実施するための難分解性物質含有水の処理装置を提供する。

[13]難分解性物質含有水(処理原水)に吸着剤を添加するための吸着剤添加部、濾過膜を用いて透過液を分離し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を濃縮するための膜濾過処理部、

該吸着剤に吸着された該難分解性物質を、過酸化物を用いて酸化分解するための化学分解部

を備える難分解性物質含有水の処理装置。

[14]難分解性物質含有水(処理原水)に、該水中の塩素を中和する還元性物質を投入するための還元性物質投入部、

難分解性物質含有水から、逆浸透膜(RO膜)又はナノフィルター膜(NF膜)を用いて透過液を分離し、難分解性物質を濃縮するための膜濃縮処理部、

該濃縮された難分解性物質に吸着剤を添加し、難分解性物質を吸着剤に吸着させるための吸着剤添加部、

濾過膜を用いて透過液を分離し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を濃縮するた

めの膜濾過処理部、

該濃縮された難分解性物質を吸着した吸着剤を含む水に凝集剤を添加し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を凝集させるための凝集剤添加部、

該凝集剤によって凝集された、難分解性物質を吸着した吸着剤を分離するための固液分離部、及び

該分離された吸着剤に吸着された難分解性物質を、過酸化物を用いて酸化分解するための化学分解部

を備える難分解性物質含有水の処理装置。

[0029] 本発明の第3の態様は、下記の難分解性物質含有水の濃縮方法を提供する。

[15] 下記工程：

(B) 難分解性物質含有水(処理原水)に吸着剤を添加し、該吸着剤に難分解性物質を吸着させる工程(吸着処理工程)

(C) 濾過膜を用いて透過液を分離し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を濃縮する工程(膜濾過処理工程)

を含む難分解性物質含有水中の難分解性物質の濃縮方法。

[16] さらに、(A) 難分解性物質含有水から、逆浸透膜(RO膜)又はナノフィルター膜(NF膜)を用いて透過液を分離し、難分解性物質を濃縮する工程(膜濃縮処理工程)

を含む上記[15]に記載の難分解性物質含有水中の難分解性物質の濃縮方法。

[17] 前記工程(A)で濃縮された難分解性物質の少なくとも一部を、前記難分解性物質含有水(処理原水)に返送する上記[16]に記載の難分解性物質含有水中の難分解性物質の濃縮方法。

[0030] 本発明の第4の態様は、上記本発明の第3の態様によって濃縮された濃縮水の処理方法を提供する。

[18] 上記[15]～[17]のいずれかに記載の難分解性物質含有水中の難分解性物質の濃縮方法によって濃縮された難分解性物質に光を照射して難分解性物質を分解する工程を含む難分解性物質含有水の処理方法。

[0031] 本発明の第1及び第2の態様によれば、水中に含まれるダイオキシン等の難分解

性物質を、その濃度に左右されることなく効率よく分解除去することができる。

本発明の第1及び第2の態様によれば、酸化剤による化学分解と紫外線照射による光分解と組み合わせて、水中に含まれる難分解性物質をより低いレベルまで効率よく低減することができ、信頼性の高い処理システムを提供することができる。

[0032] さらに、本発明の第1及び第2の態様によれば、難分解性物質を固体に吸着させた状態で、脱着操作を施すこともなく、前記のようにして化学分解処理することにより、該吸着剤を再生し得るので、吸着剤を繰り返し使用することができる。

[0033] 本願発明の第3の態様によれば、難分解性物質含有水中の難分解性物質を効率よく濃縮することができる。

[0034] また、本発明の第1、第2及び第4の態様によれば、難分解性物質を含む水をクローズドシステムにより効率よく安全に処理することができ、難分解性物質含有水の生じる敷地内で、全ての処理が完了するため、環境汚染の原因となる難分解性物質の運搬等の必要性もなくなり、環境に悪影響を及ぼすことがない。

#### 図面の簡単な説明

[0035] [図1]本発明の難分解性物質含有水の処理方法の必須工程の構成を示すフロー図である。

[図2]本発明の難分解性物質含有水の処理方法の一態様の構成を示すフロー図である。

[図3]本発明の難分解性物質含有水の処理方法の一態様を実施するための処理装置の模式図である。

[図4]多重濾過工程を含む本発明の装置の一実施態様である。

[図5]多重濾過工程を含む本発明の装置の別の一実施態様である。

[図6]実施例1で用いた装置の模式図である。

[図7]実施例2で用いた装置の模式図である。

[図8]実施例3で用いた装置の模式図である。

[図9]実施例4で用いた装置の模式図である。

[図10]実施例5で用いた装置の模式図である。

[図11]実施例6で用いた装置の模式図である。

[図12]実施例7で用いた装置の模式図である。

[図13]実施例8及び9で用いた装置の模式図である。

[図14]実施例10で用いた装置の模式図である。

[図15]実施例11で用いた装置の模式図である。

[図16]実施例12で用いた装置の模式図である。

### 発明を実施するための最良の形態

[0036] 以下、本発明を詳細に説明する。

本発明の第1の態様である、難分解性物質含有水の処理方法(以下、本発明の方法という)は、下記工程:

- (B) 難分解性物質含有水(処理原水)に吸着剤を添加し、該吸着剤に難分解性物質を吸着させる工程(吸着処理工程)
  - (C) 濾過膜を用いて透過液を分離し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を濃縮する工程(膜濾過処理工程)
  - (D) 該濃縮された吸着剤に吸着された難分解性物質を、該吸着剤からの脱着操作を行うことなく、過酸化物により化学分解する工程(化学分解工程)
- を含むことを特徴とする。

[0037] 本発明の方法は、水中に含まれる難分解性物質を膜濾過処理により濃縮して除くとともに、濃縮された難分解性物質を化学分解、及び必要に応じて光分解することによって無害化処理するものである。

本発明において、難分解性物質又は難分解性物質を吸着した吸着剤を「濃縮する」とは、これらを含む水中の難分解性物質又は難分解性物質を吸着した吸着剤の濃度を高めることを意味する。

本発明の方法の必須工程を図1に示す。

[0038] 本発明の方法によって無害化処理できる難分解性物質の例としては、土壤やヘドロ中の有害な汚染物質であるダイオキシン類や他の内分泌擾乱性物質や発癌性物質等が挙げられる。

[0039] ここで、ダイオキシン類としては、例えば、ハロゲン化ジベンゾジオキシン類やハロゲン化ジベンゾフラン類、PCB類(特に、オルト位以外に塩素原子が置換したコプラ

ナーPCB類)等が挙げられる。

- [0040] ハロゲン化ジベンゾジオキシン類の例としては、2, 3, 7, 8-テトラクロロジベンゾ-P-ジオキシン、1, 2, 3, 7, 8-ペントクロロジベンゾ-P-ジオキシン、1, 2, 3, 4, 7, 8-ヘキサクロロジベンゾ-P-ジオキシン、1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-ヘプタクロロジベンゾ-P-ジオキシン、1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9-オクタクロロジベンゾ-P-ジオキシン等が挙げられる。
- [0041] ハロゲン化ジベンゾフラン類の例としては、2, 3, 7, 8-テトラクロロジベンゾフラン、1, 2, 3, 7, 8-ペントクロロジベンゾフラン、1, 2, 3, 4, 7, 8-ヘキサクロロジベンゾフラン、1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-ヘプタクロロジベンゾフラン、1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9-オクタクロロジベンゾフラン等が挙げられる。
- [0042] PCB類(特に、オルト位以外に塩素原子が置換したコプラナーPCB類)の例としては、3, 3', 4, 4', 5-テトラクロロビフェニル、3, 3', 4, 4', 5-ペントクロロビフェニル、3, 3', 4, 4', 5, 5'-ヘキサクロロビフェニル等が挙げられる。
- [0043] ダイオキシン類以外の内分泌攪乱性物質や発癌性物質としては、t-ブチルフェノール、ノニルフェノール、オクチルフェノール等のアルキルフェノール類や、テトラクロロフェノール、ペントクロロフェノール等のハロゲン化フェノール類や、2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン(ビスフェノールA)、1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン等のビスフェノール類、ベンゾピレン、クリセン、ベンゾアントラセン、ベンゾフルオランセン、ピセン等の多環芳香族炭化水素、ジブチルフタレート、ブチルベンジルフタレート、ジ-2-エチルヘキシルフタレート等のフタル酸エステルが挙げられる。
- [0044] また、前記したダイオキシン類、PCB類のほか、ジクロロプロパン、トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロエチレン等の難分解性有機ハロゲン化合物も、本発明の方法により光分解又は化学分解して除去処理することができる。
- [0045] 本発明の方法は、(B)吸着処理工程、(C)膜濾過処理工程、及び(D)化学分解工程を含み、さらに必要に応じて、(A)膜濃縮処理工程、(E)塩素中和工程、(I)プレ濾過工程、(F)光分解工程、(G)逆洗工程、及び(H)凝集分離工程からなる群から選択される1つ以上の工程を含んでいてよい。上記各工程は、1回のみ実施しても

よいし、2回以上実施してもよい。上記工程の一つ又は二つ以上を複数回実施することにより、より信頼性が高く、より低濃度まで難分解性物質を分解除去することが可能となる。以下、図2を参照しながら各工程について説明する。

[0046] (E) 塩素中和工程

難分解性物質含有水中の残留塩素を中和する工程である。残留塩素は、逆浸透膜を酸化し、劣化させる原因となるため、予め除去することが望ましい。塩素濃度計により塩素濃度を測定し、還元性物質を適量添加する。

還元性物質としては、重亜硫酸ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄等が挙げられ、なかでも、重亜硫酸ナトリウムが好ましい。

[0047] (I) プレ濾過工程

難分解性物質含有水中のゴミによる、逆浸透膜の目詰まりを防止するため、例えば、 $10 \mu\text{m}$ のプレフィルターで濾過する工程である。

[0048] (A) 膜濃縮処理工程

難分解性物質含有水から、逆浸透膜(RO膜)又はナノフィルター膜(NF膜)を用いて透過液を分離し、難分解性物質を濃縮する工程である。例えば、ダイオキシンの分子量は200以上であり逆浸透膜又はナノフィルター膜により分子レベルで分離することができる。逆浸透膜及びナノフィルター膜は、難分解性物質のみならず、水中に含まれる塩等をも透過させない。そのため、塩も同時に濃縮されるため、濃縮された難分解性物質含有水の浸透圧が増加し、濾過性能が低下する。

ここで、「塩」とは、難分解性物質含有水中に含まれている全ての種類の塩(アルカリ金属の無機塩)を含み、主な塩としては、塩化ナトリウム、メタ重亜硫酸塩若しくは重亜硫酸塩、硫酸水素ナトリウム等が挙げられる。塩化ナトリウムは、残留塩素を中和する際に生成するため、処理しようとする難分解性物質含有水の中に多く含まれる。

[0049] 逆浸透膜による膜濃縮処理における運転圧力は、特に限定されないが、通常は運転圧が高いほどダイオキシン等の難分解性物質の除去率が上昇するので、一般的な設定である0.3MPaより高い、1MPa以上、より好ましくは1.5MPa以上で運転するのが好ましい。さらに、逆浸透膜を長期間運転するため、かつ、循環水濃縮による除去率の低下を防ぐため、濃縮水と透過液との比率は、排水の性状に応じて適宜決

定すればよいが、通常は1:99～80:20の範囲内、好ましくは30:70～60:40、特に50:50であることが好ましい。

- [0050] 逆浸透膜(以下、RO膜といふこともある)の構成材料としては、ポリアミド系(架橋ポリアミド系や芳香族ポリアミド系等を含む)、脂肪族アミン縮合物系、複素環ポリマー系、酢酸セルロース系、ポリエチレン系、ポリビニルアルコール系、ポリエーテル系等の樹脂材料が挙げられる。
- [0051] 逆浸透膜の膜形態としては、特に制限はなく、非対称膜、あるいは複合膜とすることができる。  
また、膜モジュールとして、平膜型、中空糸型、スパイラル型、円筒型、ブリーツ型等を適宜採用することができる。
- [0052] ナノフィルター膜(NF膜)の構成材料としては、ポリアミド系(架橋ポリアミド系や芳香族ポリアミド系等を含む)、脂肪族アミン縮合物系、複素環ポリマー系、酢酸セルロース系、ポリエチレン系、ポリビニルアルコール系、ポリエーテル系等の樹脂材料が挙げられる。
- [0053] ナノフィルター膜の膜形態としては、特に制限はなく、前記した逆浸透膜と同様に、非対称膜、あるいは複合膜とすることができます。  
また、膜モジュールは、平膜型、中空糸型、スパイラル型、円筒型、ブリーツ型等の形式のものを適宜採用することができる。
- [0054] 逆浸透膜の脱塩率(塩化ナトリウム排除率)としては、特に制限はないが、概ね95%以上の選択性のものを使用することが好ましい。また、ナノフィルター膜であれば、脱塩率が概ね40%以上の選択性のものを使用することが好ましい。  
また、この逆浸透膜又はナノフィルター膜による膜濃縮処理により膜を通過しなかつた液分(濃縮水)を再度未処理の難分解性物質含有水に戻してもよい。
- [0055] (B)吸着処理工程  
難分解性物質含有水(処理原水)又は前記(A)工程において難分解性物質が濃縮された水に吸着剤を添加し、吸着剤に難分解性物質を吸着させる工程である。難分解性物質又は上記膜濃縮処理によって濃縮された水をそのまま(C)膜濾過処理工程に付しても、ダイオキシン等の難分解性物質のサイズに対して濾過膜の分画分

子量が大きいため、難分解性物質を濃縮することはできない。そのため、吸着剤を添加して、微細な難分解性物質を大きな吸着剤粒子に吸着させた後、(C)膜濾過処理を行うことで、難分解性物質を濃縮する。

[0056] 本発明の方法に用いられる吸着剤としては、無機質多孔体及び有機質多孔体があり、具体的には、ゼオライト、珪藻土、酸性白土、活性白土、カーボンブラック等の無機質多孔体、二酸化チタン等の金属酸化物、金属粉末等の無機系吸着剤、活性炭やイオン交換樹脂等の有機質多孔体を挙げることができる。これらは一種を単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。吸着剤としては、無機系吸着剤が好ましく、中でも吸着効率の高い二酸化チタンが特に好ましい。

また、後述する(F-1)及び(F-2)光分解工程を設ける場合には、光触媒として機能しうる吸着剤を用いることが好ましく、このような吸着剤としては、例えば、二酸化チタンが挙げられる。

[0057] 吸着剤の添加量は、吸着剤の種類、吸着性能、処理する汚染物の種類や量、処理時間及びコスト等を勘案して適宜決定すればよいが、一般に、1～1000ppmとすればよく、10～100ppmとすることが好ましい。

吸着剤として二酸化チタンを用いる場合には、その添加量が多い程、難分解性物質の吸着量も増すが、コストは高くなる。それ故、二酸化チタンの添加量は、コスト等を勘案して適宜選択すべきであり、通常1～100,000ppmの範囲内とすることが好ましく、10～1,000ppmの範囲内とすることがより好ましい。

また、吸着効率及び分解効率を高めるためには、比表面積の大きな吸着剤を用いることが好ましい。例えば、二酸化チタンであれば、X線粒径が7nm程度のものが好ましい。

[0058] また、難分解性物質含有水に対する吸着剤の接触時間は、長ければ長い方が吸着効率は向上するが、処理槽の大きさ等を考慮して適宜決定すればよく、例えば、1～2時間程度とすることが好ましい。

[0059] (F)光分解工程

難分解性物質含有水又は難分解性物質を吸着した吸着剤を含有する水に、紫外線を照射して難分解性物質を分解する工程である。即ち、吸着剤に吸着されていない

い、水中の難分解性物質並びに吸着剤に吸着されている難分解性物質の一部を分解する。この工程を設けることにより、処理後の排出水中に含まれる難分解性物質をより低濃度まで低減することができる。

さらにこの工程では、本発明で用いる吸着剤が、二酸化チタンである場合、光照射(好ましくは250～380nm)を行うことにより、水中の難分解性物質がより効率よく光分解される。光分解は長時間行うほど分解効率は高くなる。例えば、二酸化チタン20ppm添加、30分間紫外線(254nm)照射した場合、60～70%程度のダイオキシン類の分解効率が得られる。

#### [0060] (C) 膜濾過処理工程

難分解性物質を吸着した吸着剤を通過させないが、塩は通過させる濾過膜を用いて、塩を含むが難分解性物質を実質的に含まない透過液を分離し、難分解性物質を吸着した吸着剤の濃度が高められた水を得る工程である。この工程により、塩の除去を行うことができる。

[0061] 膜濾過処理において使用される膜の種類としては、上記分離性能を有するものであれば特に制限はないが、良好な分離性能、簡便性等の点で、例えば、限外濾過膜(UF膜)、ナノフィルター膜(NF膜)、精密濾過膜(MF膜)、逆浸透膜(RO膜)等を使用することが好ましい。

[0062] この中でも、限外濾過膜(以下、UF膜ということもある)を使用することが、ダイオキシン類等を吸着している微細な吸着剤や水に不溶のダイオキシン等の微細粒子を十分に除去することができるとともに、操作性、経済性も良好である。

[0063] 限外濾過膜(UF膜)の構成材料としては、酢酸セルロース系、ポリアクリロニトリル系、ポリスルфин系、ポリエーテルサルホン系等の樹脂材料が挙げられる。

また、膜モジュールは、平膜型、中空糸型、スパイラル型、円筒型、ブリーツ型等の形式のものを適宜採用することができる。

そして、限外濾過膜の分画分子量としては、特に制限はないが、3000～150000程度のものを使用すればよい。

[0064] 精密濾過膜(MF膜)の構成材料としては、セルロースエステル系、ポリアクリロニトリル系、ポリスルфин系、ポリエーテルサルホン系等の樹脂材料が挙げられる。また、

形式としては、平膜、フィルターカートリッジ、ディスポーザルカートリッジ等を要求に応じて選択すればよい。

精密濾過膜の孔(細孔)の大きさは、例えば、吸着処理により使用される吸着剤の粒径により適宜決定すればよいが、0.01～1 μm程度とすればよい。

[0065] なお、逆浸透膜(RO膜)及びナノフィルター膜(NF膜)については、前述の(A)膜濃縮処理工程で説明した通りである。

[0066] (G) 逆洗工程

上記(C)工程において用いた濾過膜を逆洗し、難分解性物質を吸着した吸着剤を濾過膜から遊離させる工程である。上記(C)工程において、限外濾過膜を用いる場合にあっては、難分解性物質を吸着した吸着剤(特に吸着剤として二酸化チタンを用いた場合)が限外濾過膜の目詰まりの原因となる。それ故、当該濾過膜の濾過能力の低下を防止するために、定期的に逆洗を行うことが好ましい。逆洗の頻度は適宜選択すればよいが、例えば、30～120分に1回、1～10分間程度が好ましい。また、かかる逆洗を行うにあっては、固形物を含まない清澄な水を用いるのが好ましい。前記(A)膜濃縮処理工程で得た透過液又は(C)膜濾過処理工程で得られた透過液を、逆洗を行う水(逆洗水)として用いると経済的でよい。特に好ましいのは(A)膜濃縮処理工程で得た透過液である。

[0067] そして、この逆洗水に対しては、殺菌のために次亜塩素酸ナトリウム等の殺菌剤を添加することが好ましく、かかる次亜塩素酸ナトリウムの添加量としては、逆洗後の残留塩素濃度が1～100mg/Lの範囲内になるように添加すればよい。

[0068] 尚、後段における難分解性物質の分解効率を向上させるため、後述する(D)化学分解工程へ移送する水は、難分解性物質を吸着した吸着剤を洗い出した逆洗排水のみとするのが好ましく、又は、必要に応じて(A)膜濃縮処理工程で得られた難分解性物質濃縮水を(D)化学分解工程に移送してもよい。

[0069] (H) 凝集分離工程

難分解性物質を吸着した吸着剤を含む水に、凝集剤を添加し、難分解性物質を吸着した吸着剤を凝集・分離させる工程である。より詳細には、前記(C)工程で濃縮された難分解性物質を吸着した吸着剤を含む水又は前記(G)工程で得られた逆洗排

水に、凝集剤を添加して、難分解性物質を吸着した吸着剤をさらに凝集させて難分解性物質を含む凝集物を得る工程である。凝集物は、一般に沈降するもの(沈降物)であるが、液面に浮上して集まるもの(浮遊物)であってもよい。

尚、本工程で難分解性物質を含む凝集物を分離して得られる液体(通常は上澄み液)は、本発明の処理方法におけるいずれの工程にも返送することができる。また、難分解性物質濃度が排出基準値以下であれば、放流してもよい。

- [0070] 本工程は、難分解性物質を吸着した吸着剤が微細であり、固液分離に時間を要するのでこれを短縮するため、及びこれに続く(D)化学分解工程における分解効率を高めるために行う。
- [0071] 凝集剤としては、無機系凝集剤、有機系凝集剤のいずれかを単独で、あるいは両者を組み合わせて使用することができる。無機系凝集剤の例としては、硫酸アルミニウム、塩化第二鉄、硫酸第一鉄、ポリ塩化アルミニウム、ゼオライト系等が挙げられる。
- [0072] 有機系凝集剤の例としては、ポリアクリル酸ナトリウム、アクリル酸ナトリウムとアクリルアミドとの共重合体等の各種アニオン系高分子凝集剤やカチオン系高分子凝集剤等が挙げられる。
- [0073] 凝集剤は、(D)化学分解工程において悪影響を及ぼさないものであれば特に制限されないが、少量で、嵩密度の高い凝集物が得られる無機物が主成分のものが好ましい。
- [0074] 凝集剤の添加量は、吸着剤と同様、凝集剤の種類、吸着性能及びコスト等を勘案して適宜決定すればよいが、一般に、1~10,000ppmとすればよく、10~1,000ppmとすることが好ましい。尚、凝集剤の添加量は、最終的な排出固体の量をできるだけ少なくすることを考慮すると、過剰にならない程度であることが好ましい。
- [0075] (D)化学分解工程

前記工程(C)で濃縮された難分解性物質を吸着した吸着剤、又は工程(H)で得られた凝集物(沈降物又は浮遊物)に、過酸化物を添加して難分解性物質を酸化分解する工程である。そして、化学分解を行う際、吸着剤に吸着された難分解性物質を、吸着剤から脱着操作を行うことなく、難分解性物質に対して過酸化物を反応させるこ

とにより、難分解性物質を外部に飛散させることなく分解処理し、無害化することができる。

ここで、難分解性物質を化学分解する過酸化物は、そのままの化合物の形態で難分解性物質と反応してもよいし、水中において変化した化合物、イオン、ラジカル等の形態で難分解性物質と反応してもよい。

- [0076] 本工程で用いられる過酸化物としては、過マンガン酸塩、過硫酸塩、過酸化ナトリウム、過酸化バリウム、過酸化亜鉛、過酸化カドミウム、過酸化カリウム、過酸化カルシウム、過酸化クロム等の各種金属塩、過酸化水素、オゾン及び金属触媒と水素供給体の併用系等が挙げられる。

中でも好ましい酸化剤として用いられる過酸化物は、過マンガン酸塩及び過硫酸塩である。

- [0077] 過マンガン酸塩としては、過マンガン酸亜鉛、過マンガン酸カドミウム、過マンガニ酸カリウム、過マンガニ酸カルシウム、過マンガニ酸銀、過マンガニ酸ストロンチウム、過マンガニ酸セシウム、過マンガニ酸ナトリウム、過マンガニ酸バリウム、過マンガニ酸マグネシウム、過マンガニ酸リチウム、過マンガニ酸ルビジウム等が挙げられる。

- [0078] また、過硫酸塩としては、過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウム、過硫酸カリウム、過硫酸水素カリウム、過硫酸鉛、及び過硫酸ルビジウム等が挙げられるが、酸化剤としては、過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウム及び過硫酸カリウム等の過硫酸塩が特に好ましい。これらは一種を単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。また、その使用量は、吸着剤に吸着された難分解性物質のモル数を基準にして、100倍モル以上であることが好ましく、より好ましくは $10^4$ ～ $10^{12}$ 倍モル、さらに好ましくは $10^7$ ～ $10^{10}$ 倍モルの範囲で選定される。過酸化物の使用量が難分解性物質に対して100倍モル以上であれば、難分解性物質含有水中の難分解性物質濃度が変動した場合であっても、吸着剤に吸着された難分解性物質を産業廃棄物の排出基準値(3,000pg-TEQ/g)以下まで安定して化学分解することができる。

- [0079] 具体的には、過酸化物の添加量は、難分解性物質含有物中の難分解性有機化合物の種類やその濃度、及び共存物質の種類やその濃度により適宜決定すればよいが、難分解性物質含有物が溶液状である場合には、100～100,000ppmであるこ

とが好ましく、1000～50,000ppmであることが特に好ましい。一方、難分解性物質含有物が固体物である場合には、難分解性物質含有物に対して0.01～100質量%とすることが好ましく、0.1～20質量%とすることが特に好ましい。

[0080] 過酸化物の添加量は、処理対象である水のpHによって異なるが、反応のみを促進する場合は、過硫酸の酸化力を考慮して添加すればよい。

また、過酸化物による分解を促進させるために過酸化物は、水中で溶解している状態で難分解性物質と反応させることが好ましく、更に他の酸化剤、例えば過酸化水素やオゾンを共存させてもよい。

[0081] さらに、この分解反応をより効果的に行うために、この反応系に有機溶剤を適宜量添加することができる。このような有機溶媒としては、炭素数2～12の炭化水素類、例えば、n-ヘキサン、トルエン、キシレン、メチルフタレン等が好適に用いられる。

[0082] 過硫酸塩は加熱により分解して、重硫酸イオンラジカル、硫酸イオンラジカルやヒドロキシラジカルが発生して、このラジカルがダイオキシン等の難分解性物質を分解するが、該ラジカルは短時間で電子を放出することから、分解効率を高めるために、難分解性物質を吸着した吸着剤をスラリー状にして、攪拌することが好ましい。この攪拌は激しいほどラジカルと難分解性物質が接触する確率が高まるために有利であるが、攪拌には限度があり、分解容器の容量やスラリーの粘度等により、経済的に著しく不利にならない範囲で激しく行うことが好ましい。

[0083] また、吸着剤に吸着された難分解性物質を過酸化物によって化学分解する反応温度は、室温から100°Cまでが好ましい。さらに好ましくは40°C～100°Cである。40°C未満では分解に要する時間が長くかかる場合がある。

[0084] 化学分解処理温度は高いほど分解速度は高まるが、水の沸騰温度(塩濃度が高くなると100°Cより高くなる)以上で分解処理しようとすると圧力容器を必要とするため、沸騰温度以下の大気圧下で分解処理することが好ましい。なお、沸騰温度以上の大気圧下で分解処理を行う場合、水分の蒸発と共に、ダイオキシン等の難分解性物質も温度が高くなるほど蒸発するため、二次汚染防止の観点から、廃ガス処理設備を設けることが必要となる。

[0085] 本発明においては、加熱する場合、加熱方式としては特に制限はなく、電熱式、加

熱水供給式、蒸気吸込み式、ボイラー式等、いずれも用いることができるが、加熱水供給式の場合には、水分量が多くならないように注意を要する。水分量が多くなりすぎると、反応のための過硫酸塩濃度が低下する。化学分解処理時間については、処理温度やその他の条件等により左右され、一概に定めることはできないが、通常10分ないし500時間程度である。

- [0086] 化学分解を経た難分解性物質を吸着していた吸着剤は、化学分解後、難分解性有機化合物の含有量が排出基準値(3,000pg-TEQ/g)以下であることを確認して、通常の産業廃棄物と同様に廃棄することができる。
- [0087] また、難分解性物質の吸着に一度使用した吸着剤を、直ちに廃棄することなく、吸着剤としての性能の低下をきたすまで繰返し使用することもでき、オンサイト、クローズドシステムとして排水を処理することが可能であり、極めて安全性が高く、かつ経済的である。また、この難分解性物質の吸着剤を最終的に廃棄する場合においても、難分解性物質の残存量を充分に低減して廃棄処分することができるので、自然環境に悪影響を及ぼすことがない。
- [0088] 廃棄物のさらなる低減のために、工程(D)の化学分解終了後、分解物を静置して固液分離することもできる。分解物を固液分離して得られる上澄み液は、本発明の処理方法におけるいずれの工程にも返送することができる。また、難分解性物質濃度が排出基準値以下であれば、放流してもよい。  
一方、沈降物は、3,000ppm-TEQ/g以下であることを確認して、産業廃棄物として処分することができる。
- [0089] 次に、本発明の第2の態様である、難分解性物質含有水の処理装置(以下、本発明の装置という)は、  
難分解性物質含有水(処理原水)に吸着剤を添加するための吸着剤添加部、  
濾過膜を用いて透過液を分離し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を濃縮するための膜濾過処理部、  
該吸着剤に吸着された該難分解性物質を、過酸化物を用いて酸化分解するための化学分解部  
を備える。

[0090] 上記各部は、1又は2以上設けられていてよい。上記各部のいずれかが2以上設けられている態様を図3～5に示す。

[0091] 本発明の装置の特に好ましい実施態様は、

難分解性物質含有水(処理原水)に、該水中の塩素を中和する還元性物質を投入するための還元性物質投入部、

難分解性物質含有水から、逆浸透膜(RO膜)又はナノフィルター膜(NF膜)を用いて透過液を分離し、難分解性物質を濃縮するための膜濃縮処理部、

該濃縮された難分解性物質に吸着剤を添加し、難分解性物質を吸着剤に吸着させるための吸着剤添加部、

濾過膜を用いて透過液を分離し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を濃縮するための膜濾過処理部、

該濃縮された難分解性物質を吸着した吸着剤を含む水に凝集剤を添加し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を凝集させるための凝集剤添加部、

該凝集剤によって凝集された、難分解性物質を吸着した吸着剤を分離するための固液分離部、及び

該分離された吸着剤に吸着された難分解性物質を、過酸化物を用いて酸化分解するための化学分解部

を備える。

[0092] 以下、本発明の装置の好ましい実施形態の一例について、難分解性物質含有水の処理の全体の流れを図3を用いて説明する。

図3は、本発明の難分解性物質含有水の処理方法の一態様を実施するための処理装置1の模式図である。図3に示される処理装置1は、還元性物質投入部10、膜濃縮処理部20、吸着剤添加部30、膜濾過処理部40、凝集剤添加部60、固液分離部70、化学分解処理部80を基本構成とする。図3には、さらに、必要に応じて設ける紫外線照射部50が記載されている。

[0093] [還元性物質投入部10]

ダイオキシン類等の難分解性物質含有水は、まず、投入タンク11に入れられる。この投入タンク11には、図示しないポンプを介して還元性物質供給部12より重亜硫酸

ナトリウムが添加されることにより、原水中の遊離塩素が中和される。また、投入タンク11内で原水と重亜硫酸ナトリウムは攪拌手段により混合され、また、原水の残留塩素濃度は、図示しない塩素濃度計により測定される。

[0094] [膜濃縮処理部20]

重亜硫酸ナトリウムにより中和された難分解性物質含有水は、プレフィルター21を通過することにより懸濁物質等を除去することができる。そして、プレフィルター21を通過した水は、図示しないポンプを介して逆浸透膜22に送られ、当該逆浸透膜22で膜処理される。そして、当該逆浸透膜22を通過した透過液と膜を通過しなかった液分(濃縮物)に分けられることになる。

このうち、逆浸透膜22を通過した透過液は、難分解性物質の含有量が排出基準値(10pg-TEQ/L)以下であれば、外部に排出することができる。また、後述する膜濾過処理部40の逆洗水タンク42に蓄え、限外濾過膜41を逆洗するための逆洗水として使用することができる。

[0095] また、図3に示されるように、逆浸透膜22を通過しなかった液分(濃縮物)については、プレフィルター21を通過した後の難分解性物質含有水に混合するようにして、再度逆浸透膜処理を行う。

このようにして、濃縮物は数回再送されるが、これによつても逆浸透膜22を通過しなかつた濃縮物は、吸着剤添加・紫外線照射部30に配設される処理タンク31に送られていくことになる。

[0096] [吸着剤添加部30]

吸着剤添加部30においては、処理タンク31に送られた液分(濃縮物)に対して、吸着剤供給部32から図示しないフィーダーを介して送られてくる吸着剤が添加される。処理タンク31内では、濃縮物の液分と吸着剤は攪拌手段により混合されることにより、液分中に残存している難分解性物質が、添加された吸着剤に効率よく吸着されることになる。

[0097] また、吸着剤として二酸化チタンを用いた場合、液分中の難分解性物質を吸着剤に吸着させるのと同時に、UVランプ33により紫外線照射して、難分解性物質を光分解することもできる。この際、吸着剤である二酸化チタンが光触媒として機能し、難分

解性物質の光分解を促進する。

[0098] [膜濾過処理部40]

吸着剤が添加された液分(濃縮物)は、膜濾過処理部40で、図示しないポンプを介して限外濾過膜41により膜濾過処理が施される。また、限外濾過膜41による膜濾過処理を行う場合には、当該濾過膜41の逆洗を行うようにすれば、濾過能力の低下を防止することができる一方、かかる逆洗を行うにあっては、図3に示すように、膜濃縮処理部20で逆浸透膜22を通過した透過液を、逆洗を行う水(逆洗水)として用いてよい。

そして、この逆洗水に対しては、逆洗水タンク42から図示しないポンプを介して、殺菌剤供給部43から次亜塩素酸ナトリウムを添加してもよい。

[0099] 限外濾過膜41による膜濾過処理により、吸着剤が添加された難分解性物質含有水の液分は透過液と濃縮物(逆洗液)とに分けられる。このうち、透過液は難分解性物質の含有量が排出基準値(10pg-TEQ/L)以下であれば、排出水として外部に排出することができる。

[0100] [紫外線照射部50]

紫外線照射部50では、膜濾過処理部40における限外濾過膜41を通過しなかった濃縮物(逆洗液)を分解タンク51に送り出し、攪拌手段により攪拌しながら、紫外線ランプ53により紫外線照射して、難分解性物質を分解してもよい。この紫外線照射部50においては、紫外線による光分解の促進のために、促進剤供給部52から図示しないポンプを介して過酸化水素水を添加するようにしてもよい。

尚、本発明において、光分解を行うためには、吸着剤添加部30において添加される吸着剤が光触媒として機能する二酸化チタンであることが必要である。二酸化チタンを用いることによって、分解能の高い光分解処理が施されることになる。

[0101] [凝集剤添加部60]

凝集剤添加部60においては、凝集槽61に送られた、限外濾過膜により濃縮され、必要に応じて光分解処理された難分解性物質を含有する濃縮物(逆洗水)に対し、凝集剤供給部62から図示しないフィーダーを介して送られてくる凝集剤が添加される。凝集槽61内では、濃縮物(逆洗水)の液分と凝集剤は攪拌手段により混合される

ことにより、液分中に残存している、吸着剤に吸着されている難分解性物質が、添加された凝集剤によって効率よく凝集され、沈降しやすくなる。

[0102] [固液分離部70]

固液分離部70では、凝集剤添加部60で凝集剤により凝集された難分解性物質を沈殿槽71中で沈降させ、上澄みと沈降物(スラリー)とに固液分離する。

沈降物が沈殿槽71の底部で固まらないように図示しない搅拌手段を設け、1rpm程度の緩やかな回転速度で搅拌する。

清澄な上澄みは、吸着剤添加部30の処理タンク31に返送されるか、排出基準値(10pg-TEQ/L)以下であれば排出することができる。

[0103] [化学分解部80]

化学分解部80では、分解槽81に送られた、前記固液分離部70の沈殿槽71の底部抜き出し口から抜き出した沈降物(スラリー)に、酸化剤供給部82から過酸化物を添加し、搅拌手段により搅拌し、沈降物(スラリー)中の難分解性物質を化学分解する。

[0104] 化学分解終了後、清澄な上澄みは吸着剤添加部30の処理タンク31に返送されるか、排出基準値(10pg-TEQ/L)以下であれば排出することができる。

[0105] 一方、固体分(排出固体)は、産業廃棄物の排出基準を満たしていることを確認して産業廃棄物として処分することもできるし、吸着剤として再利用することもできる。

[0106] 上記の(A)逆浸透膜処理工程及び(C)膜濾過工程で生じる透過液については、上述したように、逆洗水として利用したり、(B)吸着処理工程等に返送する他、排出基準値(10pg-TEQ/L)以下であれば排出水として外部へ排出することができる。外部への排出とは、通常、河川等に放流することを意味する。

[0107] ところで、原水中の難分解性物質濃度が変動した場合、排水処理を施した後の排出水の出口濃度もこれに連動して変動し、排出基準値を超える濃度で難分解性物質を含有する排出水が放流されてしまう可能性がある。しかしながら、排出水中のダイオキシン等の難分解性物質濃度を測定するには、公定法で約1ヶ月、簡易法で約2週間を要し、その間、排出水を貯留しておくことは現実的に不可能である。

[0108] そこで、本発明においては、原水中の難分解性物質濃度が変動した場合においても

、排出水中の難分解性物質濃度を安定して排出基準値以下とするため、透過液について、複数回の(C)膜濾過処理工程を行うことが好ましい。また、透過液に対して吸着剤を添加した後、さらに(C)膜濾過処理工程を行うことが好ましい。

本発明者らの実験によれば、2回以上の膜濾過処理によって、安定して排出基準値(10pg-TEQ/L)以下になるだけでなく、環境基準値(1pg-TEQ/L)以下となることをも確認した。下記表1に2回の膜濾過処理を行った場合の、透過液中のダイオキシンの濃度変化及びダイオキシンの除去率(%)を示す。

[0109] [表1]

第1 膜濾過処理	ダイオキシン 濃度 (pg-TEQ/L)	第2 膜濾過処理	ダイオキシン 濃度 (pg-TEQ/L)
逆浸透膜透過水	2.13	逆浸透膜透過水	≤1.0
限外濾過膜透過水	2.5	ナノフィルター透過水	≤1.0
限外濾過膜透過水 + 逆浸透膜透過水	1.63	ナノフィルター透過水	≤1.0
限外濾過膜透過水 + 逆浸透膜透過水 + $TiO_2$ 20ppm 添加	1.63	限外濾過膜 透過水	≤1.0
限外濾過膜透過水	5.8	限外濾過膜 透過水	≤1.0
限外濾過膜透過水 + $TiO_2$ 20ppm 添加 1時間攪拌	5.8	限外濾過膜 透過水	≤1.0

[0110] 複数回の(C)膜濾過処理工程を含む汚染水処理システムの実施態様を図4及び5に示す。

[0111] 例えば、図4(a)の実施態様では、難分解性物質含有水(原水)に吸着剤を添加し((B-1)吸着処理工程)、膜濾過により濃縮物と透過液とに分離する((C-1)膜濾過処理工程)。濃縮物については、上述の(D)化学分解工程において処理される。透

過液には、さらに吸着剤が添加された((B-2)吸着処理工程)後、再度膜濾過((C-2)膜濾過処理工程)を行い、濾過膜を透過しない濃縮物については(B-1)吸着処理工程に返送され、透過液は排出基準値以下となっているので、排出水として外部に出すことができる。

[0112] 図4(b)の実施態様では、(B)吸着処理工程が1回、(C)膜濾過処理工程が2回設けられており、より経済的なシステムとなる。

[0113] 図5は吸着剤添加前に難分解性物質含有水を膜濃縮処理(A)している。ここで用いる濾過膜は逆浸透膜又はナノフィルター膜であることが好ましい。

この初段の膜濃縮処理(A)の濃縮液は吸着剤を添加(B)した後に膜濾過処理(C)し、透過液と濃縮液を得る。濃縮液は化学分解工程(D)に送られる。

初段の膜濃縮処理(A)の透過液は図5(c)ではさらに吸着剤を加えて(B-2)、膜濾過処理(C-2)した後に排出水となる。この膜濾過処理(C-2)の濃縮液は初段の膜濃縮処理(A)の濃縮液と同じく吸着剤を添加(B)した後に膜濾過処理(C)される。

膜濾過処理(C-2)の透過液はさらに吸着剤を加えて(B-3)、膜濾過処理(C-3)した後に排出水となる。この膜濾過処理(C-3)の濃縮液は初段の膜濃縮処理(A)の濃縮液と同じく吸着剤を添加(B)した後に膜濾過処理(C)される。

[0114] 図5(d)の実施形態では、(A)膜濃縮処理工程が1回、(B)吸着処理工程が1回、(C)膜濾過処理工程が3回設けられており、図5(c)の実施形態の(B)吸着処理工程が3回に比べて、より経済的なシステムとなる。

[0115] 図5(e)の実施形態では、(A)膜濃縮処理工程が1回、(B)吸着処理工程が1回、(C)膜濾過工程が2回設けられており、図5(d)の実施形態の(C)膜濾過処理工程が3回に比べて、より経済的なシステムとなる。

[0116] 本発明の方法及び装置によれば、上記図3~5に示されるように、(A)膜濃縮処理工程と膜濾過処理工程を複数回設けることによって、排出水中のダイオキシン類等の難分解性物質濃度を排出基準値以下までより安定して低下させることができる。

[0117] さらに、本発明の方法及び装置によれば、汚染水中に含まれる難分解性物質を、濃縮、光分解及び化学分解を組み合わせて処理することにより、従来よりも安定して

難分解性物質の濃度を低下させることができる。

- [0118] 本発明の第3の態様である、難分解性物質含有水中の難分解性物質の濃縮方法(以下、本発明の濃縮方法という)は、下記工程:

(B) 難分解性物質含有水(処理原水)に吸着剤を添加し、該吸着剤に難分解性物質を吸着させる工程(吸着処理工程)

(C) 濾過膜を用いて透過液を分離し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を濃縮する工程(膜濾過処理工程)

を含むことを特徴とする。

このように構成することにより、含有される難分解性物質の性状及び分解方法に制限されず、効率よく低コストで難分解性物質含有水を濃縮することができる。

- [0119] 本発明の濃縮方法は、工程(B)の前に、(A)難分解性物質含有水から、逆浸透膜(RO膜)又はナノフィルター膜(NF膜)を用いて透過液を分離し、難分解性物質を濃縮する工程(膜濃縮処理工程)を含むことが好ましい。

このように構成することにより、吸着剤を添加する前段階において処理する排水量を少なくすることができるため、吸着剤の添加量を低減することができるとともに、濃縮物(難分解性物質を吸着した吸着剤が濃縮された水)の低容化にも繋がることになる。また、(B)吸着処理工程や、その後の(C)膜濾過処理工程を実施する施設の小型化を図ることができる。

- [0120] さらに、本発明の濃縮方法は、上記工程(A)で濃縮された難分解性物質の少なくとも一部を、難分解性物質含有水(処理原水)に返送することが好ましい。

このように構成することにより、(A)膜濃縮処理工程において、難分解性物質が可能な限り濃縮され得る。

- [0121] 尚、本発明の第3の態様における工程(A)、(B)及び(C)の詳細については、上記本発明の第1の態様において説明したとおりであり、ここでは省略する。また、本発明の第1の態様で説明した各種任意工程を、必要に応じて、本発明の第3の態様に組み込むことができる。

- [0122] 本発明の第4の態様である、難分解性物質含有水の処理方法は、上記本発明の濃縮方法によって濃縮された難分解性物質に光を照射して難分解性物質を分解す

る工程を含むことを特徴とする。

このように構成することにより、難分解性物質が除去されて、難分解性物質濃度が排出基準値(10pg-TEQ/L)以下となった処理水(排出水)を得ることができるとともに、難分解性物質の濃縮物を光分解することにより、濃縮物を無害化することができる。

- [0123] 本発明の第4の態様における光分解工程で用いる光としては、紫外線が好ましいが、低圧水銀ランプ、中圧水銀ランプ、高圧水銀ランプ、エキシマレーザー、自然光、蛍光灯等の光源を用いることもできる。

本発明の第3の態様における工程(B)で添加する吸着剤として、光触媒機能を有する二酸化チタンを用いることにより、本発明の第4の態様における光分解工程において、高い効率で濃縮物中の難分解性物質を光分解することができる。

#### [実施例]

- [0124] 以下、本発明を実施例によってさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によって何ら限定されるものではない。

- [0125] 実施例1(図6参照)

##### (B) 吸着処理工程

原水(ダイオキシン濃度 6500pg-TEQ/L)を滞留時間1時間の吸着槽に入れ、吸着剤として珪藻土を1000ppm添加し攪拌吸着させた。

- [0126] (C) 膜濾過処理工程

上記の吸着剤が添加された水を限外濾過膜(中空糸型、分画分子量15万)で膜濾過処理し、限外濾過膜を通過しなかった液分の一部を吸着剤が添加された原水に添加(返送)して、0.3MPaの運転圧で完全濾過した。このときの透過液は2.5pg-TEQ/Lであり排出基準値以下(10pg-TEQ/L)であった。洗浄水として限外濾過膜透過液量の4倍量の透過液量で1分間逆洗し、この逆洗液を濃縮物(スラリー)とした。

- [0127] (D) 化学分解工程

上記工程(C)で得られた濃縮物に、濃度10質量%になるように過硫酸ナトリウムを添加し、70°Cで7時間反応させた。反応後の分解物中の固体のダイオキシン濃度は

1, 000pg-TEQ/gであり、排出基準値(3, 000pg-TEQ/g)以下であった。

[0128] 実施例2(図7参照)

(A) 膜濃縮処理工程

原水(ダイオキシン濃度 6, 500pg-TEQ/L)を逆浸透膜(スパイラル型、塩化ナトリウム阻止率95%)で濾過した。この逆浸透膜を通過しなかった液分(濃縮水)の一部を、原水に添加(返送)して1MPa以上の運転圧で濾過した。処理量の2/3を透過液とした。このときの透過液のダイオキシン濃度は、1pg-TEQ/Lであり排出基準値(10pg-TEQ/L)以下であった。

[0129] (B) 吸着処理工程

上記工程(A)で得られた処理量の1/3の濃縮水は、実施例1と同様に、滞留時間1時間の吸着槽に入れ、吸着剤として活性白土2, 000ppmを添加し攪拌吸着させた。

[0130] (C) 膜濾過処理工程

この吸着剤が添加された濃縮水を、限外濾過膜(中空糸型、1万分画)で膜濾過処理した。限外濾過膜を通過しなかった液分(濃縮物)の一部を、上記工程(B)で得られた吸着剤が添加された濃縮水に添加(返送)して0. 3MPaの運転圧で濾過した。限外濾過膜を通過した透過液のダイオキシン濃度は1. 8pg-TEQ/Lで排出基準値以下(10pg-TEQ/L)であった。尚、工程(C)で得られた濃縮物の一部を、工程(B)の吸着槽に返送してもよい。

上記工程(A)で得られた逆浸透膜透過液と上記工程(C)で得られた限外濾過膜透過液を合わせて排出水とした(ダイオキシン濃度は1. 3pg-TEQ/L)。

(G) 逆洗工程

上記工程(C)で限外濾過膜に付着した固形分(濃縮物)を、膜濃縮処理工程の透過液を用いて、限外濾過膜透過液量の4倍量の透過液量で1分間逆洗し、この逆洗液を濃縮物とした。

[0131] (D) 化学分解工程

上記工程(G)で得られた濃縮物に、濃度10質量%となるように過硫酸ナトリウムを添加し、実施例1と同様に、70°Cで7時間反応させた。反応後の分解物中の固体の

ダイオキシン濃度は950pg-TEQ/gであり、排出基準値以下(3,000pg-TEQ/g)であった。

[0132] 実施例3(図8参照)

(E) 塩素中和工程及び(A)膜濃縮処理工程

原水(ダイオキシン濃度 6,500pg-TEQ/L、遊離塩素濃度 50mg/L)に対して、重亜硫酸ナトリウムを、遊離塩素の3倍量である150mg/Lになるように添加し、攪拌した。これを逆浸透膜(スパイラル型、塩化ナトリウム阻止率95%)で濾過した。この逆浸透膜を通過しなかった液分(濃縮水)の一部を、重亜硫酸ナトリウムを添加した原水に添加(返送)して1MPa以上の運転圧で濾過した。処理量の2/3を透過液とした。このときの透過液のダイオキシン濃度は、1.1pg-TEQ/Lで排出基準値(10pg-TEQ/L)以下であった。

[0133] (B)吸着処理工程

上記工程(A)で得られた処理量の1/3の濃縮水は、実施例1と同様に、滞留時間1時間の吸着槽に入れ、吸着剤として活性白土を2,000ppm添加し攪拌吸着させた。

[0134] (C)膜濾過処理工程

吸着剤が添加された濃縮水を、限外濾過膜(中空糸型、1万分画)で限外濾過した。限外濾過膜を通過しなかった液分(濃縮物)の一部を、吸着剤が添加された濃縮水に添加(返送)して0.1MPaの運転圧で濾過した。限外濾過膜を通過した透過液のダイオキシン濃度は1.7pg-TEQ/Lであり、排出基準値(10pg-TEQ/L)以下であった。

上記工程(A)で得られた逆浸透膜透過液と上記工程(C)で得られた限外濾過膜透過液を合わせて排出水とした(ダイオキシン濃度は1.3pg-TEQ/L)。

[0135] (G)逆洗工程

上記工程(C)で限外濾過膜に付着した固形分(濃縮物)を、膜濃縮処理工程の透過液を用いて、限外濾過透過液量の4倍量の透過液量で1分間逆洗し、この逆洗液を濃縮物とした。

[0136] (D)化学分解工程

上記工程(G)で得られた濃縮物に、濃度10質量%となるように過硫酸ナトリウムを添加し、実施例1と同様に、70°Cで7時間反応させた。反応後の分解物中の固体のダイオキシン濃度は、970pg-TEQ/gであり排出基準値(3,000pg-TEQ/g)以下であった。

以上より、膜を劣化させる原因となる遊離塩素を重亜硫酸ナトリウムにより中和する処理が、化学分解反応に影響を及ぼさないことを確認した。

[0137] 実施例4(図9参照)

(E) 塩素中和工程及び(A)膜濃縮処理工程

原水(ダイオキシン濃度 6,500pg-TEQ/L、遊離塩素濃度50mg/L)に対して、重亜硫酸ナトリウムを、遊離塩素の3倍量である150mg/Lになるように添加し、攪拌した。逆浸透膜(スパイラル型、塩化ナトリウム阻止率95%)で、逆浸透膜を通過しなかった液分(濃縮水)の一部を重亜硫酸ナトリウムを添加した原水に添加(返送)して、1.5MPa以上の運転圧で濾過した。処理量の2/3を透過液とした。このときの透過液のダイオキシン濃度は1.1pg-TEQ/Lであり、排出基準値(10pg-TEQ/L)以下であった。処理量の1/3となった濃縮水のダイオキシン濃度は、20,000pg-TEQ/Lであった。

[0138] (B)吸着処理工程及び(F)光分解工程

上記工程(A)で得られた濃縮水を、滞留時間1時間の吸着槽に入れ、吸着剤として二酸化チタンを15ppm添加し攪拌吸着させながら、紫外線(波長254nm)を照射した。光分解処理後の濃縮水のダイオキシン濃度は、6,000pg-TEQ/Lであった。

[0139] (C)膜濾過処理工程

吸着剤が添加され、紫外線照射した後の濃縮水を、限外濾過膜(中空糸型、1万分配)で膜濾過処理した。限外濾過膜を通過しなかった液分(濃縮物)の一部を、吸着剤が添加され、光分解処理が施された後の濃縮水に添加(返送)して、0.3MPaの運転圧で濾過した。限外濾過膜を通過した透過液のダイオキシン濃度は1.2pg-TEQ/Lであり、排出基準値(10pg-TEQ/L)以下であった。

[0140] (G)逆洗工程

上記工程(C)で限外濾過膜に付着した固形分(濃縮物)を、膜濃縮処理工程の透過液を用いて、限外濾過透過液量の4倍量の透過液量で1分間逆洗し、この逆洗液を濃縮物(スラリー)とした。

#### (D) 化学分解工程

上記工程(G)で得られた濃縮物に、濃度10質量%となるように過硫酸ナトリウムを添加し、実施例1と同様に、70°Cで7時間反応させた。反応後の分解物中の固体のダイオキシン濃度は900pg-TEQ/gであり、排出基準値(3,000pg-TEQ/g)以下であった。

以上より、逆浸透膜を通過しなかった濃縮液に二酸化チタンを添加して紫外線照射を行なうことにより当該濃縮物を分解できることがわかった。

#### [0141] 実施例5(図10参照)

工程(G)までは、実施例4と同様に処理を行い、続けて下記工程を実施した。

#### (F-2) 第二光分解工程

上記工程(G)で得られた濃縮物(逆洗水:ダイオキシン濃度 15,000pg-TEQ/L)に対して、紫外線照射(波長254nm)を24時間行なったところ、紫外線照射後のダイオキシン濃度は750pg-TEQ/Lであった。

#### [0142] (D) 化学分解工程

上記工程(G)で得られた濃縮物(スラリー)に、濃度10質量%となるように過硫酸ナトリウムを添加し、実施例1と同様に、70°Cで7時間反応させた。反応後の分解物中の固体のダイオキシン濃度は850pg-TEQ/gであり、排出基準値(3,000pg-TEQ/g)以下であった。

これにより、限外濾過膜を通過しなかった濃縮物に対して、紫外線照射を行なうことにより当該濃縮物を分解できることが分かった。

#### [0143] 実施例6(図11参照)

#### (H) 凝集分離工程

実施例5の工程(G)で得られた濃縮物(スラリー)に対して、無機系凝集剤であるポリ塩化アルミニウムを100ppm添加し、攪拌した。12時間後、沈降物を10質量%濃度のスラリー濃縮物として抜き出した。

## [0144] (D) 化学分解工程

上記工程(H)で得られたスラリー濃縮物に、過硫酸ナトリウムを20質量%になるよう添加し、90°Cで24時間反応させた。反応後のダイオキシン濃度は550pg-TEQ/gであり、排出基準値(3,000pg-TEQ/g)以下であった。

## [0145] 実施例7(多重濾過の例)(図12参照)

(B)吸着処理工程、(C)膜濾過処理工程及び(D)化学分解工程については、実施例1と同様に実施し、工程(C)で得られた透過液をさらに下記のように処理した。

## (C-2) 第2膜濾過処理工程

実施例1の原水(ダイオキシン濃度 6,500pg-TEQ/L)から(C)膜濾過処理工程で得られた透過液を、滞留時間1時間の吸着槽に入れ、吸着剤として珪藻土を100ppm添加し攪拌吸着させた。この吸着剤が添加された透過液を、限外濾過膜(中空糸型、分画分子量15万)で膜濾過((C)膜濾過処理工程)した。限外濾過膜を通過しなかった液分(濃縮物)の一部を工程(C-2)の限外濾過膜を透過し、吸着剤が添加された透過液に添加(返送)して、0.2MPaの運転圧で濾過した。このときの透過液のダイオキシン濃度は1pg-TEQ/L以下であり、環境基準値(1pg-TEQ/L)以下であった。

[0146] 工程(C-2)で得られた限外濾過膜の濃縮液は、実施例1の(C)膜濾過処理工程前の吸着槽にも返送したが、処理水(排出水)及び化学分解物のダイオキシン濃度に変化はなかった。

## [0147] 実施例8(多重濾過の例)(図13参照)

(B)吸着処理工程、(C)膜濾過処理工程及び(D)化学分解工程については、実施例1と同様に実施し、工程(C)で得られた透過液をさらに下記のように処理した。

## (C-2) 第2膜濾過処理工程

実施例1の原水(ダイオキシン濃度 6,500pg-TEQ/L)から(C)膜濾過処理工程で得られた透過液を、限外濾過膜(中空糸型、分画分子量3,000)で濾過した。限外濾過膜を通過しなかった液分(濃縮物)の一部を(C-1)膜濾過処理工程で得られる透過液に添加(返送)して、0.2MPaの運転圧で濾過した。このときの透過液中のダイオキシン濃度は1pg-TEQ/L以下であり、環境基準値(1pg-TEQ/L)以下

であった。

工程(C-2)で得られた限外濾過膜の濃縮物は、実施例1の(C)膜濾過処理工程前の吸着槽に返送したが、処理水(排出水)及び化学分解物のダイオキシン濃度に変化はなかった。

[0148] 実施例9(多重濾過の例)(図13参照)

(B)吸着処理工程、(C)膜濾過処理工程及び(D)化学分解工程については、実施例1と同様に実施し、工程(C)で得られた透過液をさらに下記のように処理した。

(C-2)第2膜濾過処理工程

実施例1の(C)膜濾過処理工程で得られた透過液を、ナノフィルター膜(中空糸型、塩化ナトリウム阻止率30%)で濾過した。ナノフィルター膜を通過しなかった液分(濃縮物)の一部を(C)膜濾過処理工程で得られる透過液に添加(返送)して、0.5MPaの運転圧で濾過した。このときの透過液中のダイオキシン濃度は1pg-TEQ/L以下であり、環境基準値(1pg-TEQ/L)以下であった。

工程(C-2)で得られたナノフィルター膜の濃縮物は、実施例1の(C)膜濾過処理工程前の吸着槽に返送したが、処理水(排出水)及び化学分解物のダイオキシン濃度に変化はなかった。

[0149] 実施例10(多重濾過の例)(図14参照)

(A)膜濃縮処理工程、(B)吸着処理工程、(C)膜濾過処理工程及び(D)化学分解工程については、実施例2と同様に実施し、工程(A)及び工程(C)で得られた透過液をさらに下記のように処理した。

[0150] (1)工程(A)で得られた透過液に対する(B-2)第2吸着処理工程及び(C-2)第2膜濾過処理工程

実施例2の(A)膜濃縮処理工程で得られた透過液を、滞留時間1時間の吸着槽に入れ、吸着剤として活性白土を100ppm添加し攪拌吸着させた。この吸着剤が添加された透過液を、限外濾過膜(中空糸型、分画分子量15万)で濾過した。限外濾過膜を通過しなかった液分(濃縮物)の一部を吸着剤が添加された工程(B-2)からの透過液に添加(返送)して、0.2MPaの運転圧で濾過した。この透過液中のダイオキシン濃度は1pg-TEQ/L以下であり、環境基準値(1pg-TEQ/L)以下であった。

[0151] (2) 工程(C)で得られた透過液に対する(B-3)第3吸着処理工程及び(C-3)第3膜濾過処理工程

実施例2の(C)膜濾過処理工程で得られた透過液を、滞留時間1時間の吸着槽に入れ、吸着剤として活性白土を1,000ppm添加し攪拌吸着させた。この吸着剤が添加された透過液を、限外濾過膜(中空糸型、分画分子量15万)で濾過した。限外濾過膜を通過しなかった液分(濃縮物)の一部を、吸着剤が添加された工程(B-3)からの透過液に添加(返送)して、0.3MPaの運転圧で濾過した。この透過液のダイオキシン濃度は1pg-TEQ/Lであり、環境基準値(1pg-TEQ/L)以下であった。

いずれの濃縮物も、(B)吸着処理工程の吸着槽に返送したが、処理水(排出水)及び化学分解物のダイオキシン濃度に変化はなかった。

[0152] 実施例11(多重濾過の例)(図15参照)

(A)膜濃縮処理工程、(B)吸着処理工程、(C)膜濾過処理工程及び(D)化学分解工程については、実施例2と同様に実施し、工程(A)及び工程(C)で得られた透過液をさらに下記のように処理した。

[0153] (1) 工程(A)で得られた透過液に対する(C-2)第2膜濾過処理工程

実施例2の工程(A)で得られた透過液を、逆浸透膜(スパイラル型、塩化ナトリウム阻止率95%)で濾過した。この逆浸透膜を通過しなかった液分(濃縮物)の一部を工程(A)からの透過液に添加(返送)して1MPa以上で運転した。透過液のダイオキシン濃度は1pg-TEQ/L以下であり、環境基準値(1pg-TEQ/L)以下であった。

[0154] (2) 工程(C)で得られた透過液に対する(C-3)第3膜濾過処理工程

実施例2の工程(C)で得られた透過液を、ナノフィルター膜(中空糸型、塩化ナトリウム阻止率30%)で濾過した。ナノフィルター膜を通過しなかった液分(濃縮物)の一部を工程(C)で得られた透過液に添加(返送)して、0.6MPaの運転圧で濾過した。このときの透過液のダイオキシン濃度は1pg-TEQ/L以下であり、環境基準値(1pg-TEQ/L)以下であった。

上記工程(C-2)で得られた濃縮物及び上記工程(C-3)で得られた濃縮物は、工程(B)の吸着槽へ返送したが、処理水(排出水)及び化学分解物のダイオキシン濃度に変化はなかった。

## [0155] 実施例12(多重濾過の例)(図16参照)

(A)膜濃縮処理工程、(B)吸着処理工程、(C)膜濾過処理工程及び(D)化学分解工程については、実施例2と同様に実施し、工程(A)及び工程(C)で得られた透過液をさらに下記のように処理した。

## [0156] 工程(A)で得られた透過液及び工程(C)で得られた透過液に対する(C-2)第2膜濾過処理工程

実施例2の工程(A)で得られた透過液と工程(C)で得られた透過液とを合わせた排水(ダイオキシン濃度 1.2pg-TEQ/L)をナノフィルター膜(中空糸型、塩化ナトリウム阻止率30%)で濾過した。ナノフィルター膜を透過しなかった液分(濃縮物)の一部を、上記工程(A)及び(C)で得られた透過液に合わせた排出水に添加(返送)して、0.5MPaの運転圧で濾過した。このときの透過液のダイオキシン濃度は1pg-TEQ/L以下であり環境基準値(1pg-TEQ/L)以下であった。

工程(C-2)で得られた濃縮物は、工程(B)の吸着槽へ戻したが、処理水(排出水)及び化学分解物のダイオキシン濃度に変化はなかった。

## [0157] 実施例13

図3に示した処理装置を用いて、ダイオキシン類を含有する汚染水の無害化処理を行った。

## (A)膜濃縮処理工程((E)塩素中和工程及び(I)プレ濾過工程を含む)

還元性物質投入部10において、ダイオキシン類を含有する汚染水(ダイオキシン類濃度 6,300pg-TEQ/L、遊離塩素濃度 50mg/L)に対して、重亜硫酸ナトリウムを遊離塩素量の3倍量である150mg/Lになるように攪拌下添加した。

## [0158] この重亜硫酸ナトリウムを添加した汚染水(電気伝導度 3,000μS/cm)を、逆浸透膜処理部20において、プレフィルターを通過させて大きな懸濁物質を除去した後、脱塩率が95%以上の逆浸透膜にて膜処理を施した。尚、この逆浸透膜処理においては、逆浸透膜を透過しなかった液分の一部を、プレフィルターを通過した汚染水に対して合わせて再度逆浸透膜に供給したが、当該液分の電気伝導度を汚染水の3倍以下である9,000μS/cm以下に調整して運転した。透過液のダイオキシン類濃度は、1.9pg-TEQであり、排出基準値(10pg-TEQ/L)以下であった。

[0159] (B) 吸着処理工程及び(F-1)第一光分解工程

次に、逆浸透膜を通過しなかった液分(ダイオキシン類濃度 3,000pg-TEQ/L)に対して、吸着剤添加・紫外線照射部30において、光触媒として機能しうる吸着剤である二酸化チタンを10ppm添加し、攪拌混合した後、波長254nmの紫外線を照射してダイオキシン類を光分解した。このときの液分中のダイオキシン類の濃度は、1,200pg-TEQ/Lであり、60%が光分解されたことがわかる。

[0160] (C) 膜濾過処理工程((G)逆洗工程を含む)

上記光分解後の液分を、膜濾過処理部40において、分画分子量15万の限外濾過膜を通過させることにより膜濾過処理した。尚、この限外濾過膜による膜濾過処理においては、前記した(A)逆浸透膜処理による処理により得られた透過液に対して次亜塩素酸を3ppm添加したもの逆洗水として、60分に1回、限外濾過膜透過液量の4倍量の水で限外濾過膜を洗浄するようにした。限外濾過膜を通過した透過液のダイオキシン類濃度は、0.65pg-TEQ/Lと排出基準値(10pg-TEQ/L)以下であった。

そして、逆浸透膜透過液と限外濾過膜透過液は合わせて、排出水とした(ダイオキシン類濃度は1.5pg-TEQ/L)。

[0161] (F-2) 第二光分解工程

膜濾過処理によって得られた濃縮物(逆洗水)は、紫外線照射部50に移送され、光分解の促進剤である過酸化水素を100ppm添加して、再度、波長254nmの紫外線を照射してダイオキシン類を光分解した。このときの液分中のダイオキシン類の濃度は、120pg-TEQ/Lであり、90%が光分解されたことがわかる。

[0162] (H) 凝集分離工程

光分解後の濃縮物は、凝集剤添加部60において、凝集剤としてポリ塩化アルミニウムを100ppm添加し、緩やかに攪拌して、ダイオキシン類を吸着した吸着剤を十分に凝集させた後、沈降物が底部で固まらないように1rpmの回転速度で攪拌しながら、18時間凝集物を沈降させた。清澄な上澄みは、吸着剤添加・紫外線照射部30に返送した。

[0163] (D) 化学分解工程

沈降物は、化学分解処理部80において、過酸化物として粉末状の過硫酸ナトリウムを4g(ダイオキシン類に対して100倍モル)添加して、水で全容が40mLとなるようにした後、温度を70°Cとして24時間、攪拌状態で加熱することにより化学分解処理を行った。化学分解終了後、分解物を静置して固液分離した。

上澄みのダイオキシン類濃度は、32pg-TEQ/Lであった。この上澄みは、20%水酸化ナトリウム水溶液により中和して、吸着剤添加・紫外線照射部30に返送した。

化学分解後の濃縮物(固体物)のダイオキシン類量は、270pg-TEQ/gであり、産業廃棄物の排出基準値(3,000pg-TEQ/g)以下であった。

### 産業上の利用可能性

[0164] 本発明の方法は、例えば、工業排水、土壤浸出水、焼却炉解体工事等で発生する洗浄排水等やその濃縮物等に含まれるダイオキシン類、PCB類等の難分解性有機化合物を化学分解して無害化することができ、かつ、排出水中の難分解性物質の濃度を安定して排出基準値以下とすることができる処理方法として広く利用することができる。

## 請求の範囲

- [1] 下記工程：
- (B) 難分解性物質含有水(処理原水)に吸着剤を添加し、該吸着剤に難分解性物質を吸着させる工程(吸着処理工程)
- (C) 濾過膜を用いて透過液を分離し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を濃縮する工程(膜濾過処理工程)
- (D) 該濃縮された吸着剤に吸着された難分解性物質を、該吸着剤からの脱着操作を行うことなく、過酸化物により化学分解する工程(化学分解工程)を含む難分解性物質含有水の処理方法。
- [2] 前記工程(D)において、前記難分解性物質に対して100倍モル以上の前記過酸化物を用いる請求項1に記載の難分解性物質含有水の処理方法。
- [3] さらに、(A) 難分解性物質含有水から、逆浸透膜(RO膜)又はナノフィルター膜(NF膜)を用いて透過液を分離し、難分解性物質を濃縮する工程(膜濃縮処理工程)を含む請求項1又は2に記載の難分解性物質含有水の処理方法。
- [4] さらに(E) 難分解性物質含有水中の塩素を中和する工程(塩素中和工程)を含む請求項1に記載の難分解性物質含有水の処理方法。
- [5] さらに(F) 紫外線を照射して難分解性物質を分解する工程(光分解工程)を含む請求項1に記載の難分解性物質含有水の処理方法。
- [6] (G) 前記工程(C)において用いた濾過膜を逆洗し、難分解性物質を吸着した吸着剤を該濾過膜から遊離させる工程(逆洗工程)を含む請求項1に記載の難分解性物質含有水の処理方法。
- [7] さらに、(H) 難分解性物質を吸着した吸着剤を含む水に、凝集剤を添加し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を凝集・分離させる工程(凝集分離工程)を含む請求項1に記載の難分解性物質含有水の処理方法。
- [8] 前記工程(B)で添加される吸着剤が、二酸化チタン、ゼオライト、酸性白土、活性白土、珪藻土、金属酸化物、金属粉末、活性炭及びカーボンブラックからなる群から選ばれる1種又は2種以上の無機系吸着剤である請求項1に記載の難分解性物質含有水の処理方法。

- [9] 前記工程(B)で添加される吸着剤が、二酸化チタンである請求項8に記載の難分解性物質含有水の処理方法。
- [10] 前記工程(C)で用いる濾過膜が、限外濾過膜(UF膜)、ナノフィルター膜(NF膜)、精密濾過膜(MF膜)及び逆浸透膜(RO膜)からなる群から選択される請求項1に記載の難分解性物質含有水の処理方法。
- [11] 前記工程(D)で用いる過酸化物が、過硫酸塩である請求項1に記載の難分解性物質含有水の処理方法。
- [12] 前記工程(A)で濃縮された難分解性物質及び／又は前記工程(C)で濃縮された難分解性物質を吸着した吸着剤の少なくとも一部を、難分解性物質含有水(処理原水)又は工程(A)又は工程(C)よりも上流の工程に返送する請求項1に記載の難分解性物質含有水の処理方法。
- [13] 難分解性物質含有水(処理原水)に吸着剤を添加するための吸着剤添加部、濾過膜を用いて透過液を分離し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を濃縮するための膜濾過処理部、  
該吸着剤に吸着された該難分解性物質を、過酸化物を用いて酸化分解するための化学分解部  
を備える難分解性物質含有水の処理装置。
- [14] 難分解性物質含有水(処理原水)に、該水中の塩素を中和する還元性物質を投入するための還元性物質投入部、  
難分解性物質含有水から、逆浸透膜(RO膜)又はナノフィルター膜(NF膜)を用いて透過液を分離し、難分解性物質を濃縮するための膜濃縮処理部、  
該濃縮された難分解性物質に吸着剤を添加し、難分解性物質を吸着剤に吸着させるための吸着剤添加部、  
濾過膜を用いて透過液を分離し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を濃縮するための膜濾過処理部、  
該濃縮された難分解性物質を吸着した吸着剤を含む水に凝集剤を添加し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を凝集させるための凝集剤添加部、  
該凝集剤によって凝集された、難分解性物質を吸着した吸着剤を分離するための

固液分離部、及び

該分離された吸着剤に吸着された難分解性物質を、過酸化物を用いて酸化分解するための化学分解部  
を備える難分解性物質含有水の処理装置。

[15] 下記工程：

(B) 難分解性物質含有水(処理原水)に吸着剤を添加し、該吸着剤に難分解性物質を吸着させる工程(吸着処理工程)

(C) 濾過膜を用いて透過液を分離し、該難分解性物質を吸着した吸着剤を濃縮する工程(膜濾過処理工程)

を含む難分解性物質含有水中の難分解性物質の濃縮方法。

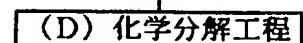
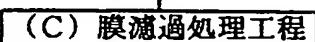
[16] さらに、(A) 難分解性物質含有水から、逆浸透膜(RO膜)又はナノフィルター膜(NF膜)を用いて透過液を分離し、難分解性物質を濃縮する工程(膜濃縮処理工程)を含む請求項15に記載の難分解性物質含有水中の難分解性物質の濃縮方法。

[17] 前記工程(A)で濃縮された難分解性物質の少なくとも一部を、前記難分解性物質含有水(処理原水)に返送する請求項16に記載の難分解性物質含有水中の難分解性物質の濃縮方法。

[18] 請求項15～17のいずれか1項に記載の難分解性物質含有水中の難分解性物質の濃縮方法によって濃縮された難分解性物質に光を照射して難分解性物質を分解する工程を含む難分解性物質含有水の処理方法。

[圖 1]

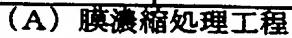
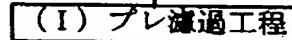
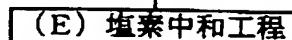
## 污染水



産業廃棄物として廃棄  
又は吸着剤として再利用

[図2]

## 污染水



透過液 → 排出水



## (F-1) 第一光分解工程

### (C) 膜濾過處理工程

(F) 第二光分解工程

4) 逐层上程

排出木

推出本

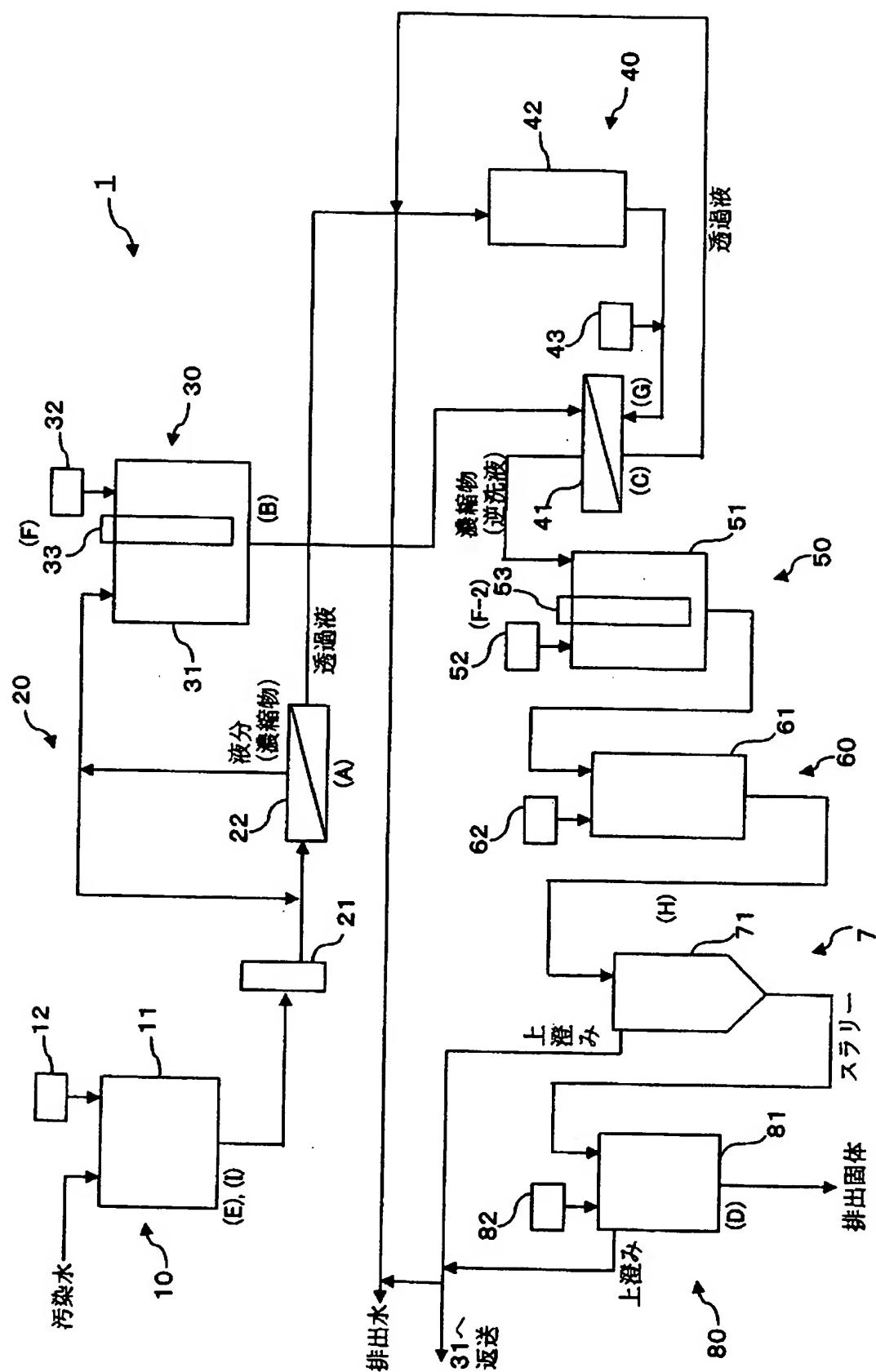
上卷

一上澄み ← (pH調整)

### 固体分

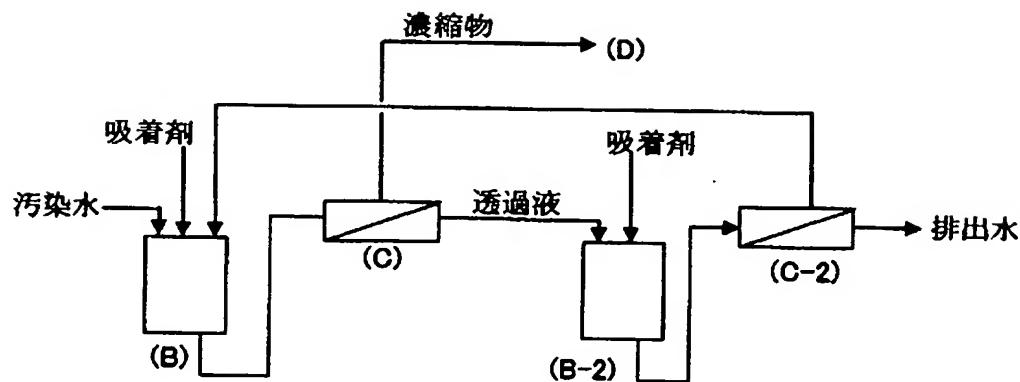
(産業廃棄物として廃棄  
又は吸着剤として再利用)

[図3]

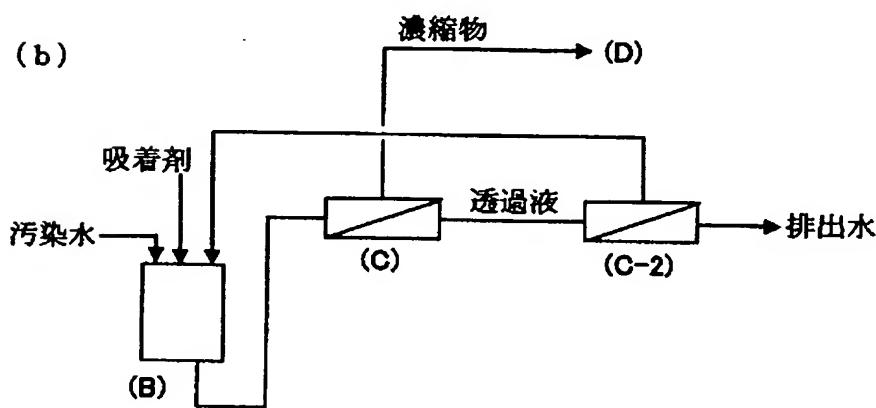


[図4]

(a)

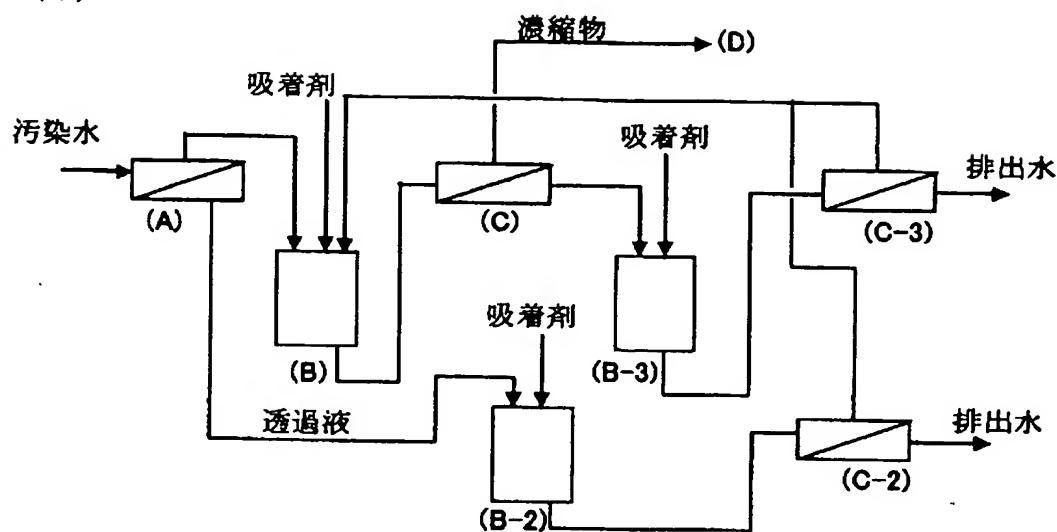


(b)

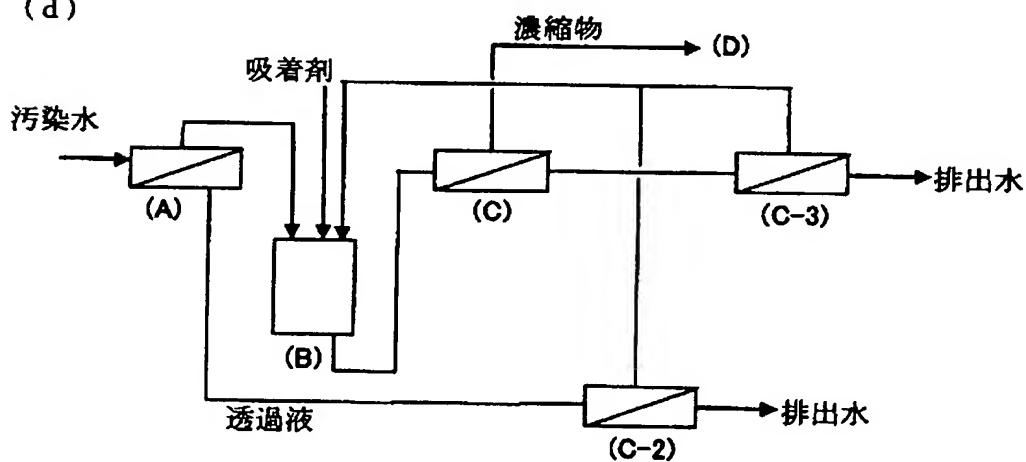


[図5]

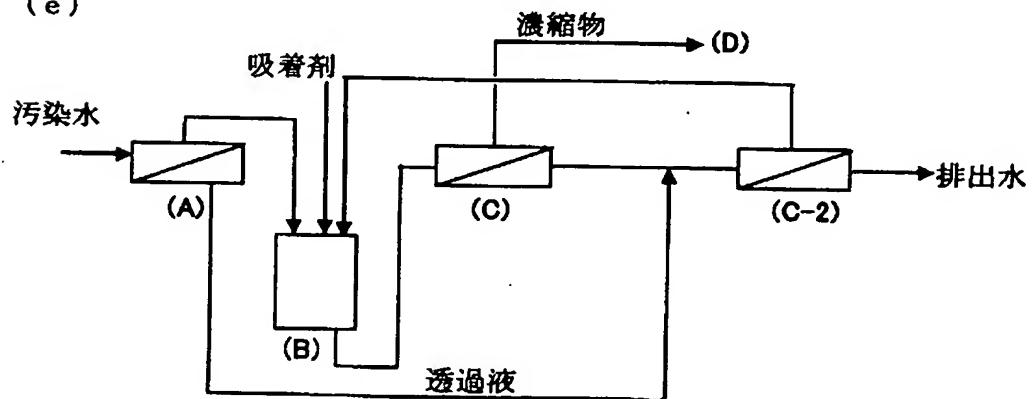
(c)



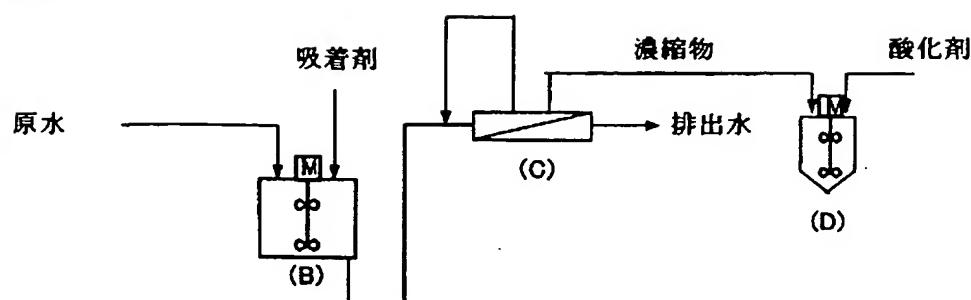
(d)



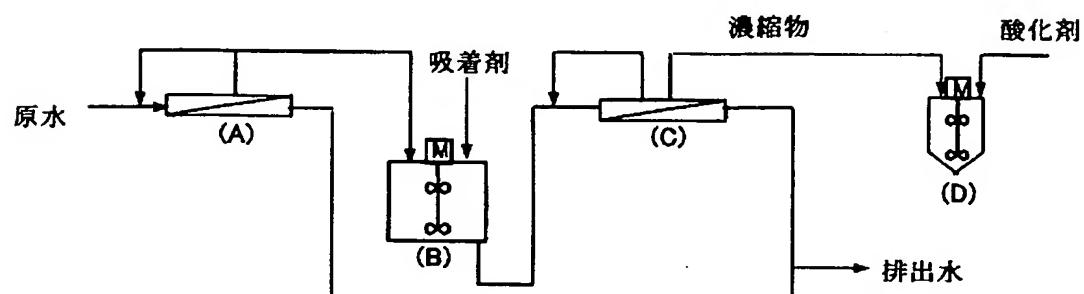
(e)



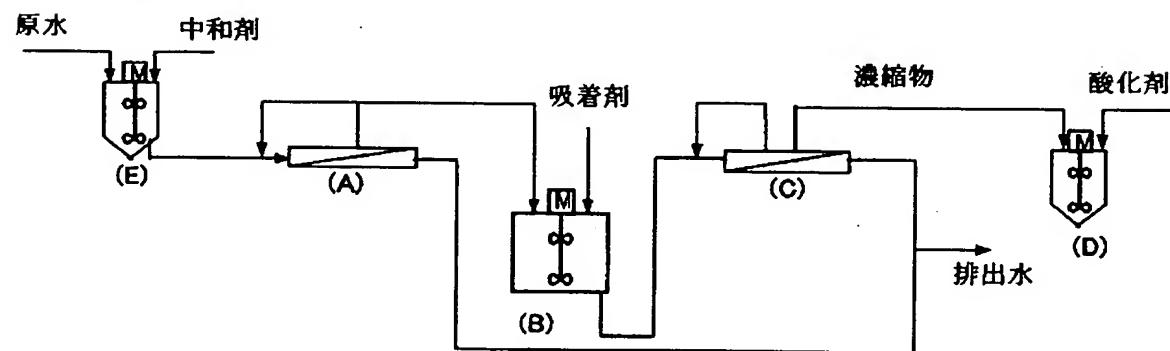
[図6]



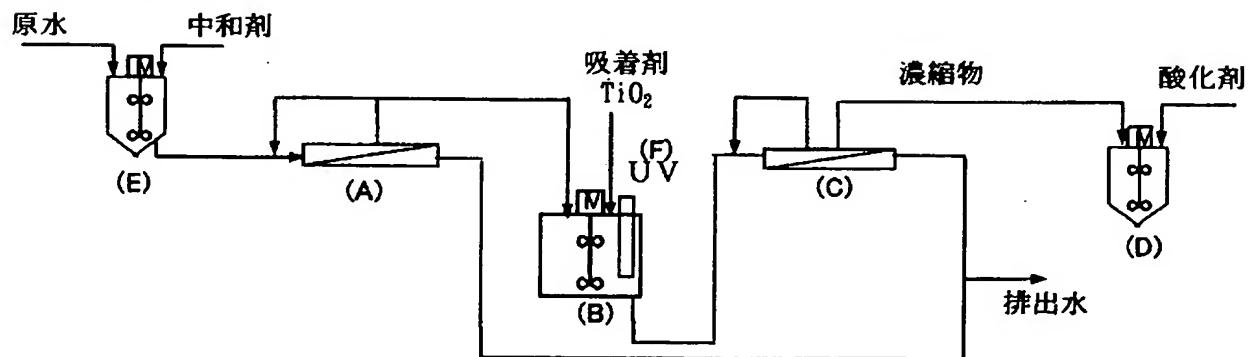
[図7]



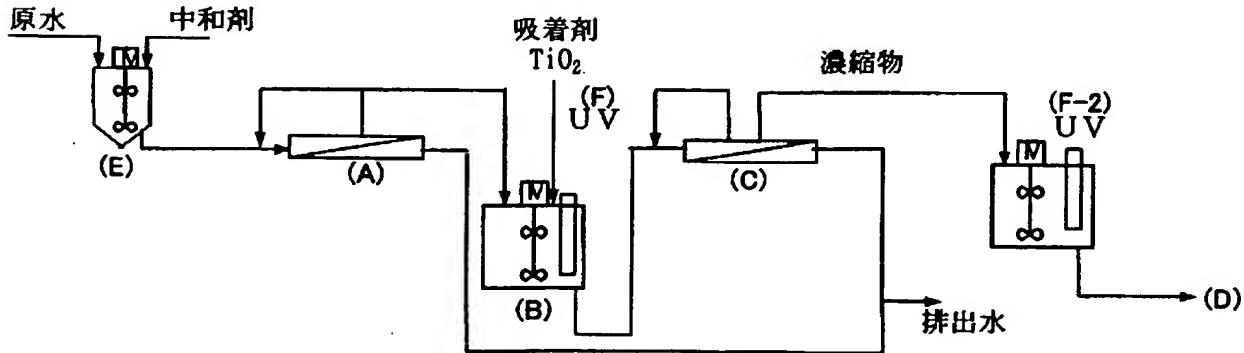
[図8]

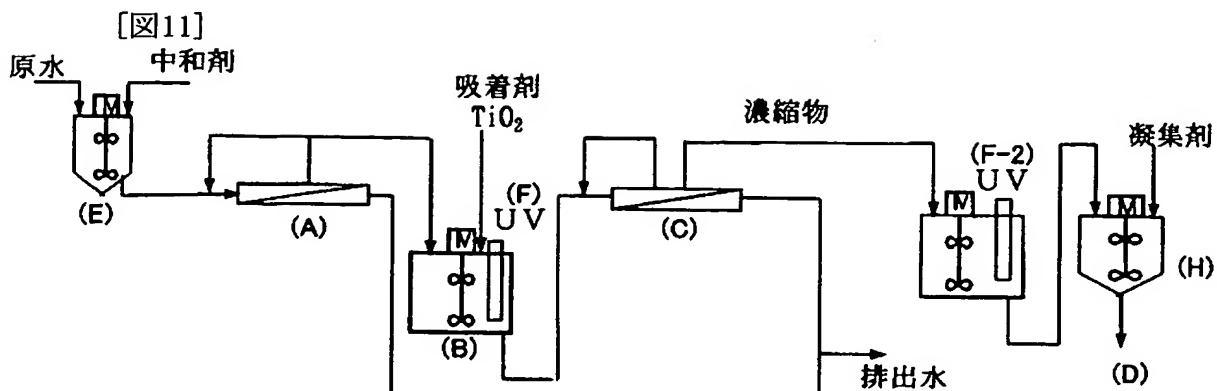


[図9]

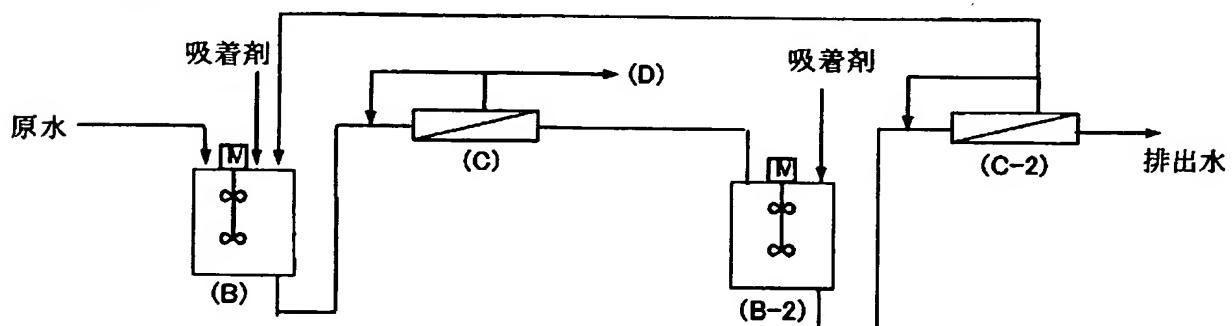


[図10]

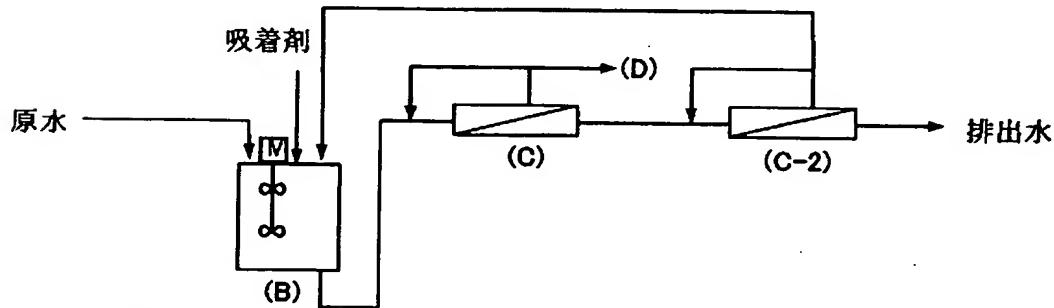




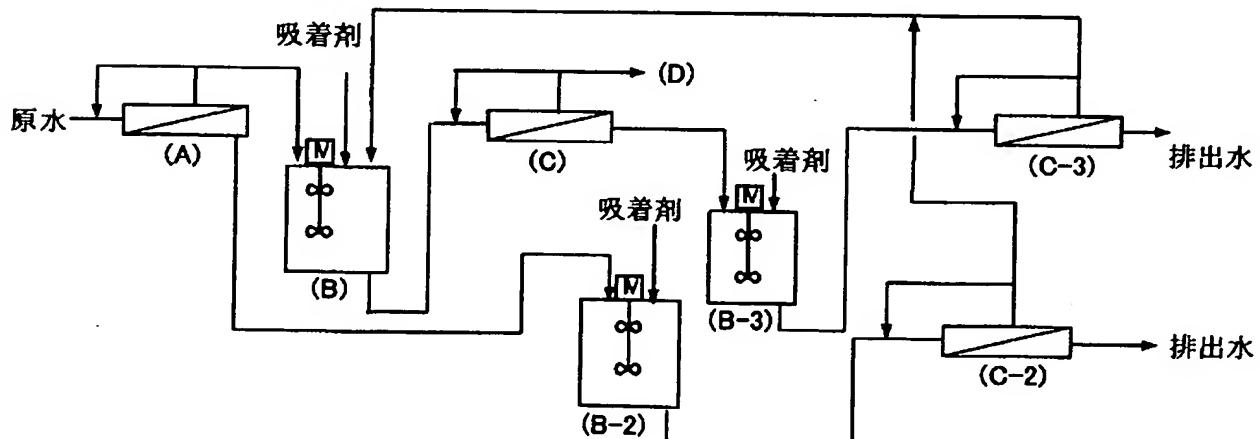
[図12]



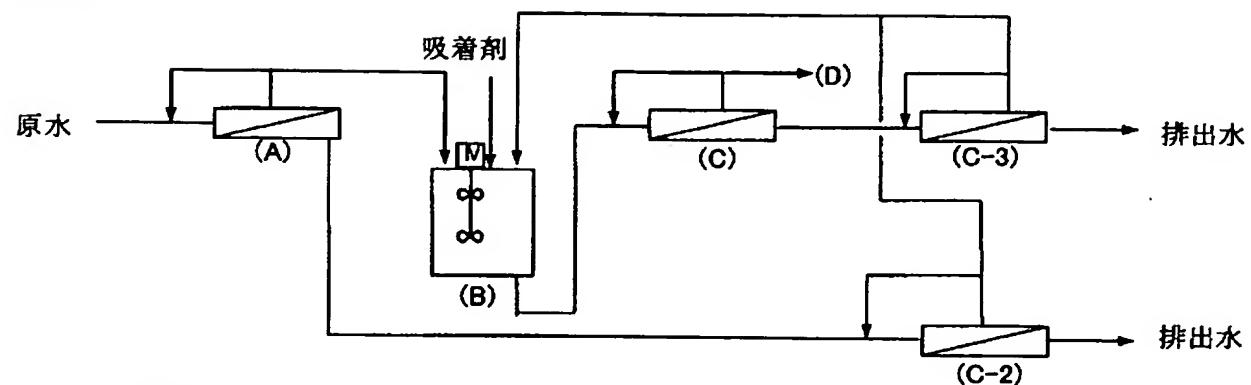
[図13]



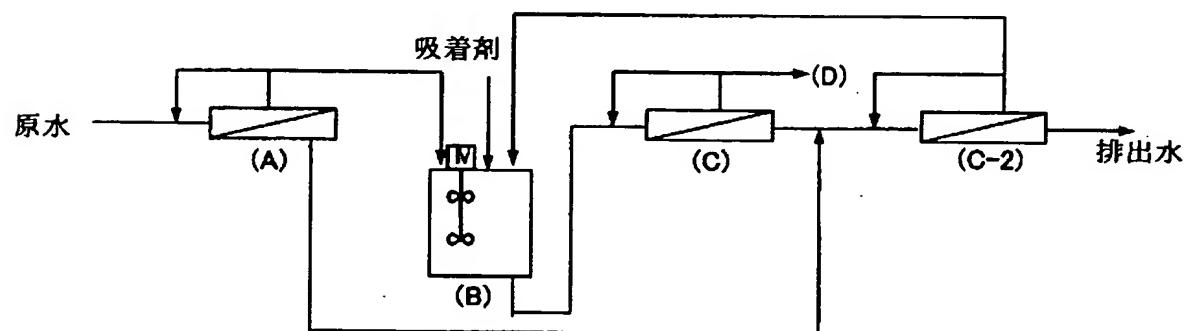
[図14]



[図15]



[図16]



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/000661

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>7</sup> C02F1/28, C02F1/44, C02F1/52, C02F1/72, B01D61/02, B01D61/14, B01D61/16

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> C02F1/28, C02F1/44, C02F1/52, C02F1/72, B01D61/02, B01D61/14, B01D61/16

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2005	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  
WPI/L (QUESTEL)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2003-266090 A (Maezawa Kogyo Kabushiki Kaisha), 24 September, 2003 (24.09.03), Par. Nos. [0011] to [0020]; Figs. 1, 2 (Family: none)	1, 2, 5, 6, 8-10, 12, 13, 15, 18
Y	same as the above	3, 4, 7, 8, 11, 14, 16, 17
Y	JP 11-244846 A (Organo Corp.), 14 September, 1999 (14.09.99), Claims; Par. No. [0011] (Family: none)	3, 4, 7, 14, 16, 17

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

- \* Special categories of cited documents:
- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
06 April, 2005 (06.04.05)

Date of mailing of the international search report  
26 April, 2005 (26.04.05)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP2005/000661
--

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 09-290259 A (Organo Corp.), 11 November, 1997 (11.11.97), Par. No. [0002] (Family: none)	3, 4, 7, 14, 16, 17
Y	JP 2003-285043 A (Organo Corp.), 07 October, 2003 (07.10.03), Claims (Family: none)	11
Y	JP 2001-321786 A (Osaka Gas Co., Ltd.), 20 November, 2001 (20.11.01), Par. No. [0014] (Family: none)	8
A	JP 2002-361272 A (Toshiba Corp.), 17 December, 2002 (17.12.02), Par. Nos. [0002] to [0004] (Family: none)	5
A	JP 10-337579 A (Kubota Corp.), 22 December, 1998 (22.12.98), Claims (Family: none)	5
P, X	JP 2004-261631 A (Idemitsu Kosan Co., Ltd.), 24 September, 2004 (24.09.04), Claims; Par. Nos. [0018], [0019], [0038] to [0050] (Family: none)	1, 8, 11, 13, 15

## A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl.<sup>7</sup> C02F1/28, C02F1/44, C02F1/52, C02F1/72, B01D61/02,  
B01D61/14, B01D61/16

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl.<sup>7</sup> C02F1/28, C02F1/44, C02F1/52, C02F1/72, B01D61/02,  
B01D61/14, B01D61/16

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2005年
日本国実用新案登録公報	1996-2005年
日本国登録実用新案公報	1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

WPI/L(QUESTEL)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2003-266090 A (前澤工業株式会社) 2003.09.24, [0011]-[0020], 図1, 図2 (ファミリーなし)	1, 2, 5, 6, 8-10, 12, 13, 15, 18
Y	同上	3, 4, 7, 8, 11, 14, 16, 17

 C欄の続きにも文献が列挙されている。

「パテントファミリーに関する別紙を参照。」

## \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
  - 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
  - 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
  - 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
  - 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願
- の日の後に公表された文献  
 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

06.04.2005

国際調査報告の発送日

26.4.2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

齊藤 光子

4D 3030

電話番号 03-3581-1101 内線 3421

C(続き) 関連すると認められる文献	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
引用文献の カテゴリー*		
Y	JP 11-244846 A (オルガノ株式会社) 1999.09.14, 特許請求の範囲, [0011] (ファミリーなし)	3, 4, 7, 14, 16, 17
Y	JP 09-290259 A (オルガノ株式会社) 1997.11.11, [0002] (ファミリーなし)	3, 4, 7, 14, 16, 17
Y	JP 2003-285043 A (オルガノ株式会社) 2003.10.07, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	11
Y	JP 2001-321786 A (大阪瓦斯株式会社) 2001.11.20, [0014] (ファミリーなし)	8
A	JP 2002-361272 A (株式会社東芝) 2002.12.17, [0002]-[0004] (ファミリーなし)	5
A	JP 10-337579 A (株式会社クボタ) 1998.12.22, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	5
P, X	JP 2004-261631 A (出光興産株式会社) 2004.09.24, 特許請求の範囲, [0018], [0019], [0038]- [0050] (ファミリーなし)	1, 8, 11, 13, 15

## 特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

0	受理官庁記入欄 国際出願番号	
0-2	国際出願日	
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国際出願願書 は、 右記によって作成された。	
0-4-1		JPO-PAS 0321
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許協力条約 に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理官庁	日本国特許庁 (R0/JP)
0-7	出願人又は代理人の審査記号	IDK-517-PCT
I	発明の名称	難分解性物質含有水の処理方法
II	出願人 この欄に記載した者は 右の指定国についての出願人である。	出願人である (applicant only) 米国を除く全ての指定国 (all designated States except US)
II-4ja	名称	出光興産株式会社
II-4en	Name:	IDEIMITSU KOSAN CO., LTD.
II-5ja	あて名	1008321
II-5en	Address:	日本国 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 1-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008321 Japan
II-6	国籍(国名)	日本国 JP
II-7	住所(国名)	日本国 JP
II-8	電話番号	03-3213-9331
II-9	ファクシミリ番号	03-3201-7677
II-11	出願人登録番号	000183646

## 特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

III-1	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人である (applicant only) 米国を除く全ての指定国 (all designated States except US)
III-1-2	右の指定国についての出願人である。	
III-1-4ja	名称	ダイセン・メンブレン・システムズ株式会社
III-1-4en	Name:	DAICEN MEMBRANE-SYSTEMS LTD.
III-1-5ja	あて名	5900905 日本国 大阪府堺市鉄砲町1番地
III-1-5en	Address:	1, Teppo-cho, Sakai-shi, Osaka 5900905 Japan
III-1-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-1-7	住所(国名)	日本国 JP
III-1-11	出願人登録番号	594152620
III-2	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)
III-2-2	右の指定国についての出願人である。	
III-2-4ja	氏名(姓名)	村本 隆久
III-2-4en	Name (LAST, First):	MURAMOTO, Takahisa
III-2-5ja	あて名	2990293 日本国 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
III-2-5en	Address:	1280, Kamiizumi, Sodegaura-shi, Chiba 2990293 Japan
III-2-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-2-7	住所(国名)	日本国 JP
III-3	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)
III-3-2	右の指定国についての出願人である。	
III-3-4ja	氏名(姓名)	吉岡 好之
III-3-4en	Name (LAST, First):	YOSHIOKA, Yoshiyuki
III-3-5ja	あて名	2990293 日本国 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
III-3-5en	Address:	1280, Kamiizumi, Sodegaura-shi, Chiba 2990293 Japan
III-3-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-3-7	住所(国名)	日本国 JP

## 特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

III-4	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)
III-4-1	右の指定国についての出願人である。	盛満 耕造
III-4-2	氏名(姓名)	MORIMITSU, Kozo
III-4-4en	Name (LAST, First):	2990293
III-4-5ja	あて名	日本国 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
III-4-5en	Address:	1280, Kamiizumi, Sodegaura-shi, Chiba 2990293 Japan
III-4-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-4-7	住所(国名)	日本国 JP
III-5	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)
III-5-1	右の指定国についての出願人である。	町田 雅志
III-5-2	氏名(姓名)	MACHIDA, Masashi
III-5-4en	Name (LAST, First):	2990293
III-5-5ja	あて名	日本国 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
III-5-5en	Address:	1280, Kamiizumi, Sodegaura-shi, Chiba 2990293 Japan
III-5-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-5-7	住所(国名)	日本国 JP
III-6	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)
III-6-1	右の指定国についての出願人である。	大越 信吾
III-6-2	氏名(姓名)	OGOSHI, Shingo
III-6-4en	Name (LAST, First):	1008321
III-6-5ja	あて名	日本国 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
III-6-5en	Address:	1-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008321 Japan
III-6-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-6-7	住所(国名)	日本国 JP

## 特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

III-7	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)
III-7-1	右の指定国についての出願人である。	西井 正博
III-7-2	氏名(姓名)	NISHII, Masahiro
III-7-4en	Name (LAST, First):	2990111
III-7-5ja	あて名	日本国
III-7-5en	Address:	千葉県市原市姉崎 1825番地26 1825-26, Anesaki, Ichihara-shi, Chiba 2990111 Japan
III-7-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-7-7	住所(国名)	日本国 JP
III-8	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)
III-8-1	右の指定国についての出願人である。	宮崎 泰光
III-8-2	氏名(姓名)	MIYAZAKI, Yasumitsu
III-8-4en	Name (LAST, First):	1600022
III-8-5ja	あて名	日本国
III-8-5en	Address:	東京都新宿区新宿 1丁目34番15号 34-15, Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600022 Japan
III-8-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-8-7	住所(国名)	日本国 JP
III-9	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)
III-9-1	右の指定国についての出願人である。	龜田 茂
III-9-2	氏名(姓名)	KAMEDA, Shigeru
III-9-4en	Name (LAST, First):	5450053
III-9-5ja	あて名	日本国
III-9-5en	Address:	大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目2番2号 2-2, Matsuzakicho 2-chome, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 5450053 Japan
III-9-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-9-7	住所(国名)	日本国 JP

## 特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記の者は国際機関において右記のごとく 出願人のために行動する。 氏名(姓名)	代理人 (agent) 渡辺 喜平 WATANABE, Kihei 1010041 日本国 東京都千代田区神田須田町一丁目26番 芝信神田ビル3階
IV-1-1en	Name (LAST, First):	
IV-1-2ja	あて名	
IV-1-2en	Address:	Shibashin Kanda Bldg. 3rd Floor, 26, Kanda Suda-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1010041 Japan
IV-1-3	電話番号	03-5256-6866
IV-1-4	ファクシミリ番号	03-5256-6863
IV-1-5	電子メール	IZK07300@nifty.ne.jp
IV-1-6	代理人登録番号	100086759
V	国の指定	
V-1	この願書を用いてされた国際出願は、規則4.9(a)に基づき、国際出願の時点で拘束される全てのPCT締約国を指定し、取得しうるあらゆる種類の保護を求め、及び該当する場合には広域と国内特許の両方を求める国際出願となる。	
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主張	
VI-1-1	出願日	2004年 01月 22日 (22.01.2004)
VI-1-2	出願番号	2004-013848
VI-1-3	国名	日本国 JP
VI-2	先の国内出願に基づく優先権主張	
VI-2-1	出願日	2005年 01月 14日 (14.01.2005)
VI-2-2	出願番号	2005-007274
VI-2-3	国名	日本国 JP
VI-3	優先権証明書送付の請求 上記の先の出願のうち、右記の番号のものについては、出願書類の認証副本を作成し国際事務局へ送付することを、受理官庁に対して請求している。	VI-2
VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)
VIII	申立て	申立て数
VIII-1	発明者の特定に関する申立て	-
VIII-2	出願し及び特許を与えられる国際出願日ににおける出願人の資格に関する申立て	-
VIII-3	先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て	-
VIII-4	発明者である旨の申立て(米国を指定国とする場合)	-
VIII-5	不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て	-

## 特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

IX	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
IX-1	願書(申立てを含む)	6	✓
IX-2	明細書	38	✓
IX-3	請求の範囲	3	✓
IX-4	要約	1	✓
IX-5	図面	7	✓
IX-7	合計	55	
IX-8	添付書類	添付	添付された電子データ
IX-17	手数料計算用紙	—	✓
IX-17	PCT-SAFE 電子出願	—	—
IX-19	要約書とともに提示する図の番号	6	
IX-20	国際出願の使用言語名	日本語	
X-1	出願人、代理人又は代表者の記名押印	/100086759/	
X-1-1	氏名(姓名)	渡辺 喜平	
X-1-2	署名者の氏名		
X-1-3	権限		

## 受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書類の実際の受理の日	
10-2	図面	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日	
10-5	出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関に調査用写しを送付していない	

## 国際事務局記入欄

11-1	記録原本の受理の日	
------	-----------	--

## PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF RECEIPT OF  
RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))



To:

WATANABE, Kihei  
Shibashin Kanda Bldg.  
3rd Floor  
26, Kanda Suda-cho 1-chome  
Chiyoda-ku, Tokyo 1010041  
Japan

Date of mailing (day/month/year) 02 March 2005 (02.03.2005)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference IDK-517-PCT	International application No. PCT/JP2005/000661

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

IDEIMITSU KOSAN CO., LTD. et al (for all designated States except US)  
MURAMOTO, Takahisa et al (for US)

International filing date	:	20 January 2005 (20.01.2005)
Priority date(s) claimed	:	22 January 2004 (22.01.2004)
	:	14 January 2005 (14.01.2005)
Date of receipt of the record copy by the International Bureau	:	03 February 2005 (03.02.2005)
List of designated Offices	:	
AP :BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW		
EA :AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM		
EP :AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR		
OA :BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG		
National :AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GG,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW		

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 338.70.10

Authorized officer:

Denis RAMEN (Fax 338 7010)

Telephone No. (41-22) 338 9304

## Continuation of Form PCT/IB/301

## NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

Date of mailing (day/month/year) 02 March 2005 (02.03.2005)	<b>IMPORTANT NOTIFICATION</b>
Applicant's or agent's file reference IDK-517-PCT	International application No. PCT/JP2005/000661

**ATTENTION**

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

- time limits for entry into the national phase - see updated important information (as of April 2002)
- requirements regarding priority documents (if applicable)

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

## INFORMATION ON TIME LIMITS FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE

The applicant is reminded that the "national phase" must be entered before each of the designated Offices indicated on the cover sheet of this Notification by paying national fees and furnishing translations, as prescribed by Articles 22 and 39 and the applicable national laws. In addition, the applicant may also have to comply with other special requirements applicable in certain Offices. It is the applicant's responsibility to ensure the necessary steps to enter the national phase are taken in a timely fashion. Most Offices do not issue reminders to applicants in connection with the entry into the national phase.

The applicable time limit for entering the national phase will, subject to what is said in the following paragraph, be 30 MONTHS from the priority date, not only in respect of any elected Office if a demand for international preliminary examination is filed before the expiration of 19 months from the priority date (see Article 39(1)), but also in respect of any designated Office, in the absence of filing of such demand, where Article 22(1) as modified with effect from 1 April 2002 applies in respect of that designated Office. For further details, see PCT Gazette No. 44/2001 of 1 November 2001, pages 19926, 19932 and 19934, as well as the PCT Newsletter, October and November 2001 and February 2002 issues.

In practice, time limits other than the 30-month time limit will continue to apply, for various periods of time, in respect of certain designated or elected Offices. For regular updates on the applicable time limits (20, 21, 30 or 31 months, or other time limit), Office by Office, refer to the PCT Gazette ("Section IV" part published on a weekly basis), to the PCT Newsletter (on a monthly basis) and to the relevant National Chapters in Volume II of the PCT Applicant's Guide (the paper version of which is updated usually twice a year and the Internet version of which is updated usually on a weekly basis). Finally, a cumulative table of all applicable time limits for entering the national phase is available from WIPO's Internet site, via links from various pages the site including those of the Gazette, Newsletter and Guide, at <http://www.wipo.int/pct/en/index.html>.

Information about the requirements for filing a demand for international preliminary examination is set out in the PCT Applicant's Guide, Volume I/A, Chapter IX. Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination (at present, all PCT Contracting States are bound by Chapter II).

## REQUIREMENTS REGARDING PRIORITY DOCUMENTS

For applicants who have not yet complied with the requirements regarding priority documents, the following is recalled.

Where the priority of an earlier national, regional or international application is claimed, the applicant must submit a copy of the said earlier application, certified by the authority with which it was filed ("the priority document") to the receiving Office (which will transmit it to the International Bureau) or directly to the International Bureau, before the expiration of 16 months from the priority date, provided that any such priority document may still be submitted to the International Bureau before that date of international publication of the international application, in which case that document will be considered to have been received by the International Bureau on the last day of the 16-month time limit (Rule 17.1(a)).

Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the International Bureau. Such request must be made before the expiration of the 16-month time limit and may be subjected by the receiving Office to the payment of a fee (Rule 17.1(b)).

If the priority document concerned is not submitted to the International Bureau or if the request to the receiving Office to prepare and transmit the priority document has not been made (and the corresponding fee, if any, paid) within the applicable time limit indicated under the preceding paragraphs, any designated State may disregard the priority claim, provided that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within the time limit which is reasonable under the circumstances (Rule 17.1(c)).

Where several priorities are claimed, the priority date to be considered for the purposes of computing the 16-month time limit (and all other PCT time limits) is the filing date of the earliest application whose priority is claimed (Article 2(xi)(b)).

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT/JP05/000661

From the INTERNATIONAL BUREAU

**PCT**

**NOTIFICATION CONCERNING  
SUBMISSION OR TRANSMITTAL  
OF PRIORITY DOCUMENT**

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

RECEIVED

05.4.12

To:

WATANABE, Kihei  
Shibashin Kanda Bldg.  
3rd Floor  
26, Kanda Suda-cho 1-chome  
Chiyoda-ku, Tokyo 1010041  
JAPON

HEWA  
INT'L  
P.O.

Date of mailing (day/month/year)  
01 April 2005 (01.04.2005)

Applicant's or agent's file reference  
IDK-517-PCT

**IMPORTANT NOTIFICATION**

International application No.  
PCT/JP05/000661

International filing date (day/month/year)  
20 January 2005 (20.01.2005)

International publication date (day/month/year)

Priority date (day/month/year)  
22 January 2004 (22.01.2004)

Applicant

IDEIMITSU KOSAN CO., LTD. et al

1. By means of this Form, which replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents, the applicant is hereby notified of the date of receipt by the International Bureau of the priority document(s) relating to all earlier application(s) whose priority is claimed. Unless otherwise indicated by the letters "NR", in the right-hand column or by an asterisk appearing next to a date of receipt, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
2. (If applicable) The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which, on the date of mailing of this Form, had not yet been received by the International Bureau under Rule 17.1(a) or (b). Where, under Rule 17.1(a), the priority document must be submitted by the applicant to the receiving Office or the International Bureau, but the applicant fails to submit the priority document within the applicable time limit under that Rule, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
3. (If applicable) An asterisk (\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b) (the priority document was received after the time limit prescribed in Rule 17.1(a) or the request to prepare and transmit the priority document was submitted to the receiving Office after the applicable time limit under Rule 17.1(b)). Even though the priority document was not furnished in compliance with Rule 17.1(a) or (b), the International Bureau will nevertheless transmit a copy of the document to the designated Offices, for their consideration. In case such a copy is not accepted by the designated Office as the priority document, Rule 17.1(c) provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority datePriority application No.Country or regional Office  
or PCT receiving OfficeDate of receipt  
of priority document

22 January 2004 (22.01.2004)

2004-013848

JP

17 February 2005 (17.02.2005)

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. +41 22 740 14 35

Authorized officer

Chevallay-Worley Madeleine

Facsimile No. +41 22 338 70 10  
Telephone No. +41 22 338 8859

## PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

## PCT

FIRST NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF  
THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL  
APPLICATION (TO DESIGNATED OFFICES WHICH  
DO NOT APPLY THE 30 MONTH TIME LIMIT  
UNDER ARTICLE 22(1))

(PCT Rule 47.1(c))

Date of mailing (day/month/year) 25 August 2005 (25.08.2005)	<b>RECEIVED</b>  <b>IMPORTANT NOTICE</b>	
Applicant's or agent's file reference IDK-517-PCT		
International application No. PCT/JP2005/000661	International filing date (day/month/year) 20 January 2005 (20.01.2005)	Priority date (day/month/year) 22 January 2004 (22.01.2004)
Applicant IDEMITSU KOSAN CO., LTD. et al		

- ATTENTION: For any designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002 (30 months from the priority date), **does apply**, please see Form PCT/IB/308(Second and Supplementary Notice) (to be issued promptly after the expiration of 28 months from the priority date).
- Notice is hereby given that the following designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, **does not apply**, has/have requested that the communication of the international application, as provided for in Article 20, be effected under Rule 93bis.1. The International Bureau has effected that communication on the date indicated below:  
04 August 2005 (04.08.2005)

## CH

In accordance with Rule 47.1(c-bis)(i), those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

- The following designated Offices, for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, **does not apply**, have not requested, as at the time of mailing of the present notice, that the communication of the international application be effected under Rule 93bis.1 :

LU, SE, TZ, UG, ZM

In accordance with Rule 47.1(c-bis)(ii), those Offices accept the present notice as conclusive evidence that the Contracting State for which that Office acts as a designated Office does not require the furnishing, under Article 22, by the applicant of a copy of the international application.

## 4. TIME LIMITS for entry into the national phase

For the designated Office(s) listed above, and unless a demand for international preliminary examination has been filed before the expiration of 19 months from the priority date (see Article 39(1)), the applicable time limit for entering the national phase will, **subject to what is said in the following paragraph**, be 20 MONTHS from the priority date.

In practice, time limits other than the 20-month time limit will continue to apply, for various periods of time, in respect of certain of the designated Offices listed above. For regular updates on the applicable time limits (20 or 21 months, or other time limit), Office by Office, refer to the *PCT Gazette*, the *PCT Newsletter* and the *PCT Applicant's Guide*, Volume II, National Chapters, all available from WIPO's Internet site, at <http://www.wipo.int/pct/en/index.html>.

It is the applicant's sole responsibility to monitor all these time limits.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer  Masashi Honda
Facsimile No.+41 22 740 14 35	Facsimile No.+41 22 338 70 10

PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

**PCT**

NOTIFICATION CONCERNING  
TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL  
APPLICATION AS PUBLISHED OR REPUBLISHED

RECEIVED

To:

WATANABE, Kihei  
Shibashin Kanda Bldg.  
3rd Floor  
26, Kanda Suda-cho 1-chome  
Chiyoda-ku, Tokyo 1010041  
JAPON

Date of mailing (day/month/year)  
04 August 2005 (04.08.2005)

Applicant's or agent's file reference  
IDK-517-PCT

**IMPORTANT NOTICE**

International application No.  
PCT/JP2005/000661

International filing date (day/month/year)  
20 January 2005 (20.01.2005)

Priority date (day/month/year)  
22 January 2004 (22.01.2004)

Applicant

IDEMITSU KOSAN CO., LTD. et al

The International Bureau transmits herewith the following documents:

copy of the international application as published by the International Bureau on 04 August 2005 (04.08.2005) under  
No. WO 2005/070833

copy of international application as republished by the International Bureau on under  
No. WO

For an explanation as to the reason for this republication of the international application, reference is made to INID codes (15), (48) or (88) (*as the case may be*) on the front page of the attached document.

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Masashi Honda

Facsimile No.+41 22 740 14 35

Facsimile No.+41 22 338 70 10

# 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

代理人  
渡辺 喜平

様

あて名  
〒101-0041  
日本国東京都千代田区神田須田町一丁目26番 芝  
信神田ビル3階

PCT  
国際調査機関の見解書  
(法施行規則第40条の2)  
〔PCT規則43の2.1〕

発送日  
(日.月.年)

26.4.2005

出願人又は代理人 の書類記号 IDK-517-PCT	今後の手続きについては、下記2を参照すること。	
----------------------------------	-------------------------	--

国際出願番号 PCT/JP2005/000661	国際出願日 (日.月.年) 20.01.2005	優先日 (日.月.年) 22.01.2004
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

国際特許分類 (IPC) IntCl. <sup>7</sup> C02F1/28, C02F1/44, C02F1/52, C02F1/72, B01D61/02, B01D61/14, B01D61/16
---

出願人（氏名又は名称） 出光興産株式会社
-------------------------

1. この見解書は次の内容を含む。

- 第I欄 見解の基礎
- 第II欄 優先権
- 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- 第IV欄 発明の單一性の欠如
- 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- 第VI欄 ある種の引用文献
- 第VII欄 国際出願の不備
- 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいづれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日 06.04.2005
-------------------------

名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
--

特許庁審査官（権限のある職員）
-----------------

齊藤 光子
-------

電話番号 03-3581-1101 内線 3421
---------------------------

4D 3030
---------

## 第I欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

この見解書は、\_\_\_\_\_語による翻訳文を基礎として作成した。  
それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なスクレオチド又はアミノ酸配列に関して、  
以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ  配列表  
 配列表に関するテーブル
- b. フォーマット  書面  
 コンピュータ読み取り可能な形式
- c. 提出時期  出願時の国際出願に含まれる  
 この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された  
 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された
3.  さらに、配列表又は配列表に関するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。
4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 <u>2-4, 7, 11, 14, 16, 17</u>	有
	請求の範囲 <u>1, 5, 6, 8-10, 12, 13, 15, 18</u>	無

進歩性 (I S)	請求の範囲 <u>  </u>	有
	請求の範囲 <u>1-18</u>	無

産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲 <u>1-18</u>	有
	請求の範囲 <u>  </u>	無

## 2. 文献及び説明

請求の範囲 1、5、6、8-10、12、13、15、18

文献1：JP 2003-266090 A (前澤工業株式会社)

2003.09.24, [0011]-[0020], 図1, 図2

には、排水中に含まれるダイオキシン等の溶解性有害成分（「難分解性物質含有水」）の除去処理を含む排水処理方法において、原水に、前記有害成分を吸着可能な吸着材を投入して該吸着材に前記有害成分を吸着させた後（「吸着処理工程」）、精密ろ過膜、あるいは限外濾過膜等のろ過手段（「膜濾過処理工程」）で該吸着材を原水から分離し、次いで、前記ろ過手段の洗浄排水に対して促進酸化処理を施すことにより、前記吸着材に吸着している溶解性有害成分の無害化を行う排水方法及び、その装置が記載されており、さらに該無害化手段として、オゾン処理や過酸化水素処理等の過酸化物による処理、紫外線処理等の促進酸化処理（「化学分解工程」）が開示されている。

また、該吸着材として、チタニア（「二酸化チタン」）、アルミナ、シリカ、活性炭等が挙げられている。

したがって、文献1記載の発明と、請求の範囲1、5、6、8-10、12、13、15、18に係る発明には、差異がない。

## 請求の範囲 2

文献1：上記指摘箇所

オゾンや過酸化水素等の過酸化物の添加量を、処理条件に応じて、適当な量、例えば難分解性物質に対して100倍モル以上とすることは、当業者が適宜為し得る設定的事項である。

## 第VI欄 ある種の引用文献

## 1. ある種の公表された文書(PCT規則43の2.1及び70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日.月.年)	出願日 (日.月.年)	優先日 (有効な優先権の主張) (日.月.年)
JP 2004-261631 A [P,X]	24.09.2004	31.01.2003	04.02.2002

## 2. 書面による開示以外の開示(PCT規則43の2.1及び70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付 (日.月.年)	書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付 (日.月.年)

## 補充欄

いざれかの欄の大きさが足りない場合

第 V. 欄の続き

請求の範囲 3、4、16

文献1：上記指摘箇所

文献2：JP 11-244846 A (オルガノ株式会社)

1999.09.14, 特許請求の範囲, [0011]

には、除去対象物質を逆浸透膜、ナノフィルター膜を用いて濃縮した後、吸着処理することが記載されている。

文献3：JP 09-290259 A (オルガノ株式会社)

1997.11.11, [0002]

には、逆浸透膜を用いる際には、膜の酸化劣化を防止するために、膜処理の前段で、被処理水に重亜硫酸ナトリウムを添加することが記載されている。

文献1記載の発明においても、効率よく有害物質を吸着材に吸着するために、逆浸透膜、ナノフィルター膜を用いて濃縮することは、当業者が容易に想到し得るものであり、またその際、膜の酸化劣化を防止するために、文献3にあるような重亜硫酸ナトリウム等を添加する周知の事項を採用することは、当業者が適宜為し得るものであつて、この点に格別な困難性は認められない。

請求の範囲 7、14

文献1：上記指摘箇所

文献2：上記指摘箇所

文献3：上記指摘箇所

文献1には、「促進酸化処理を行う洗浄排水の量は、前記ろ過処理における処理水の量に比べて、極めて少量であるから、酸化促進処理において、・・・オゾン使用量、・・・過酸化水素使用量の低減が図れる」なる記載がされており、該記載より、促進酸化処理を施される洗浄排水の量は、酸化剤の使用量を低減する目的からも、より少ないほうが好ましいことが示唆されているものと認められる。してみれば、より排水の量を少なくするために、促進酸化処理の前段で、更なる固液分離処理を行うことは、当業者が適宜為し得るものであり、該固液分離処理として、周知の凝集分離工程を採用することに、格別な困難性は認められない。

請求の範囲 11

文献1：上記指摘箇所

文献4：JP 2003-285043 A (オルガノ株式会社)

2003.10.07, 特許請求の範囲

には、ダイオキシン類に過硫酸塩を添加し、酸化分解することが記載されている。

文献1記載の発明のダイオキシン等を酸化処理する過酸化物としても、文献4にあるような過硫酸塩を用いることは、当業者が容易に想到し得るものである。

**補充欄**

いずれかの欄の大きさが足りない場合

**第 V. 欄の続き****請求の範囲 17**

文献1：上記指摘箇所

文献2：上記指摘箇所

文献3：上記指摘箇所

請求の範囲17は、工程（A）で濃縮された難分解性物質の少なくとも一部を、処理原水に返送することを限定要件とするものであるが、濃縮の程度、処理水の量等の処理条件に応じて、適当な量が次段の処理装置で処理されるように、次段への導入量を適当なものとする、例えば、導入水（濃縮水）の一部を、処理原水に返送する程度のことは、当業者が適宜為し得る設計的事項にすぎない。

**請求の範囲 8**

文献1：上記指摘箇所

文献5：JP 2001-321786 A (大阪瓦斯株式会社)  
2001. 11. 20, [0014]

には、ダイオキシン等の吸着剤として、ゼオライト、酸性白土、活性白土等が記載されている。

文献1記載の発明においても、ダイオキシン等の溶解性有害成分の吸着剤として、文献5にあるような吸着剤を用いることは、当業者が適宜為し得るものである。

**請求の範囲 10**

文献1：上記指摘箇所

文献1には、ろ過手段に用いる膜として、精密ろ過膜、あるいは限外濾過膜が開示されているのみであるが、分離効率、所望する透過水の水質等に応じて、適当な膜の種類を採用すること、例えばナノフィルター膜、逆浸透膜等を用いることは、当業者が適宜為し得る設定的事項にすぎない。

**請求の範囲 5**

文献6：JP 2002-361272 A (株式会社東芝)  
2002. 12. 17, [0002]-[0004]

には、ダイオキシン類等を、促進酸化技術で処理することが記載されている。

文献7：JP 10-337579 A (株式会社クボタ)  
1998. 12. 22, 特許請求の範囲

には、ダイオキシン類等を、酸化チタン等の光触媒と紫外線で処理することが記載されている。

文献6、7は、当該技術分野における一般的水準を示す文献である。